# INSTRUMENTATION DIAGNOSTICS DE FAISCEAUX

Patrick AUSSET

ausset@ipno.in2p3.fr

Ecole des Accélérateurs Benodet 6-11 mars 2016

#### SOMMAIRE

#### Introduction

- Propriétés d'un faisceau de particules chargées accélérées
- Mesures possibles. Exemples
- Utilisation des diagnostics de faisceau.

## Mesure de l'intensité d'un faisceau de particules

- Diagnostics interceptifs: Interaction d'un faisceau de particules avec la matière
- Emission secondaire : détecteur à émission secondaire,
- Coupelle de Faraday
- Diagnostics non interceptifs: Champ électromagnétique associé au faisceau de particules
- Mesure de l'intensité d'un faisceau: Moniteur à courant de paroi , transformateurs de courant, électrode capacitive

## Mesure de la position d'un faisceau

- P.U. électrostatique, moniteur à courant de paroi, P.U. magnétique. Exemples
- Electronique associée. Caractéristiques

## Mesures des profils transverses des faisceaux

- Diagnostics interceptifs: Scintillateurs, chambre à ionisation, moniteur à ionisation du gaz résiduel , profileurs à émission secondaire, wire scanner.

- Multiplicateurs de lumière. Multiplicateurs de charges
- Diagnostics non interceptifs: luminescence, rayonnement X

#### Mesure de l'émittance d'un faisceau

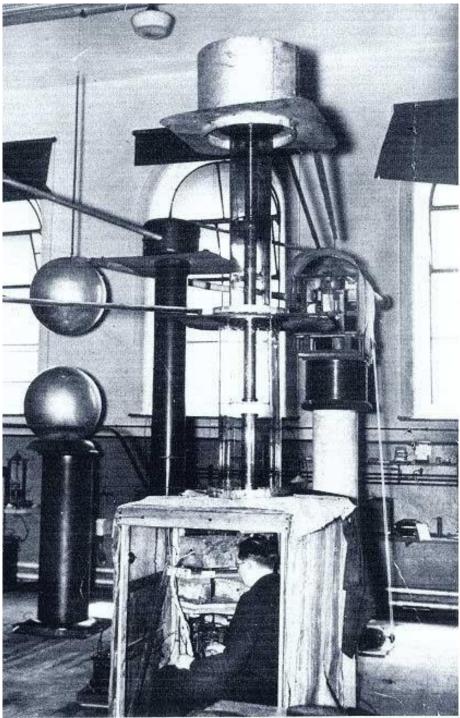
- Emittance transverse. Exemple de diagnostics
- Emittance longitudinale. Mesure de la durée d'un bunch: Exemples de diagnostics

#### Moniteurs de pertes de faisceau

- Motivation. Effets des radiations ionisantes
- Exemples de diagnostics.

## Evolution des salles de commandes d'accélérateurs

## Références



L' accélérateur de <u>John Douglas Cockcroft</u> et <u>Ernest Thomas Sinton Walton.</u>
Cavendish Laboratory, Cambridge.

- Protons accélérés à 800 keV par un système multiplicateur de tension à diodes et condensateurs appelé structure de Greinacher
- Bombardement d'une cible en lithium et désintégration du noyau de lithium en deux particules alpha (1932) :

$$_{3}^{7}Li+_{1}^{1}H\rightarrow _{2}^{4}He+_{2}^{4}He+(17MeV)$$

- Obtention du prix Nobel en 1951: « Transmutation d'un noyau d'atome par des particules accélérées artificiellement »

# Diagnostic de faisceau utilisé:

Observation à l'aide d'un microscope des scintillations causées par les particules alpha sur un écran fluorescent en sulfure de zinc.

Utilisation des diagnostics de faisceau

# Contrôle du faisceau:

Accélérateur en fonctionnement normal

# Mesure des paramètres du faisceau:

Mise en route des accélérateurs

Changement du mode de fonctionnement des machines

Aide à l'obtention rapide des caractéristiques nominales du

## faisceau

Aide au diagnostic des dysfonctionnements et à la remise en fonctionnement

A la demande des expérimentateurs

# Amélioration de la connaissance du fonctionnement des machines

En fonctionnement nominal et hors nominal

Développement machine

Une première classe importante de ces particules est constituée par les :

- Electrons : masse au repos  $E_0 = m_{0electron}c^2 = 511 \text{ keV}$ 

Une deuxième classe de particules est représentée par les ions lourds allant du:

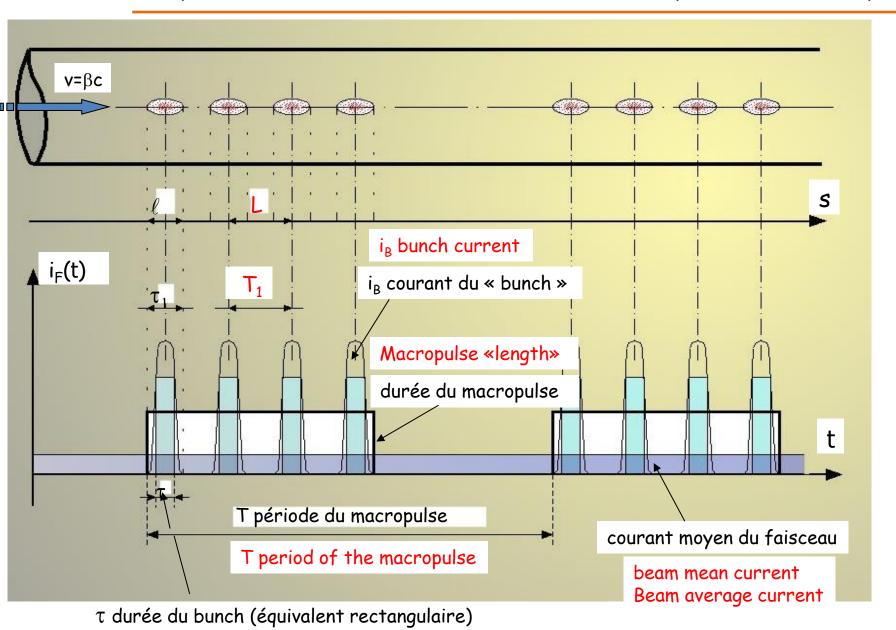
- Protons : masse au repos de  $E_0 = m_{0proton}c^2 = 938,26$  MeV
- Deutérium : isotope <sup>2</sup>H de l'hydrogène
- Tritium : isotope <sup>3</sup>H de l'hydrogène à:
- Uranium dont la masse au repos est  $E_0 \approx A \cdot uma$

A: nombre de masse (somme du nombre de protons et de neutrons d'un noyau)

 $1uma \approx 931,5 MeV$ : L'unité de masse atomique est la masse d'un atome de <sup>12</sup>C divisée par 12

Ces ions peuvent être mono chargés ou plus fréquemment multi chargés. Les plus légers sont :

- Ion  ${}^{2}H^{+}$  : =2,014 ; masse au repos : 1875,585 MeV.
- Ion  ${}^{3}H^{+}$  et  ${}^{3}H^{2+}$  : =3,016 ; masse au repos : 2808,86 MeV et 2808,35 MeV
- Ion <sup>4</sup>H<sup>+</sup> et <sup>4</sup>H<sup>2+</sup> (alpha : Noyau de l'hélium <sup>4</sup>H) : = 4,0026 masse au repos 3727,83MeV et 3727,32MeV



Faisceau: ensemble de particules chargées se déplaçant à la vitesse  $v = \beta.c$ 

- $\beta$ : rapport de la vitesse de la particule/celle de la lumière (rappel:  $0 < \beta < 1$ )
- c: vitesse de la lumière = 299 792 458 m.s $^{-1}$  ~ 3.10 $^{8}$  m.s $^{-1}$
- Charge électrique élémentaire:  $q = 1.602 176 462 . 10^{-19} C \sim 1.6 . 10^{-19} C$

Bunch: Le plus petit « paquet » de particules accélérées par la machine

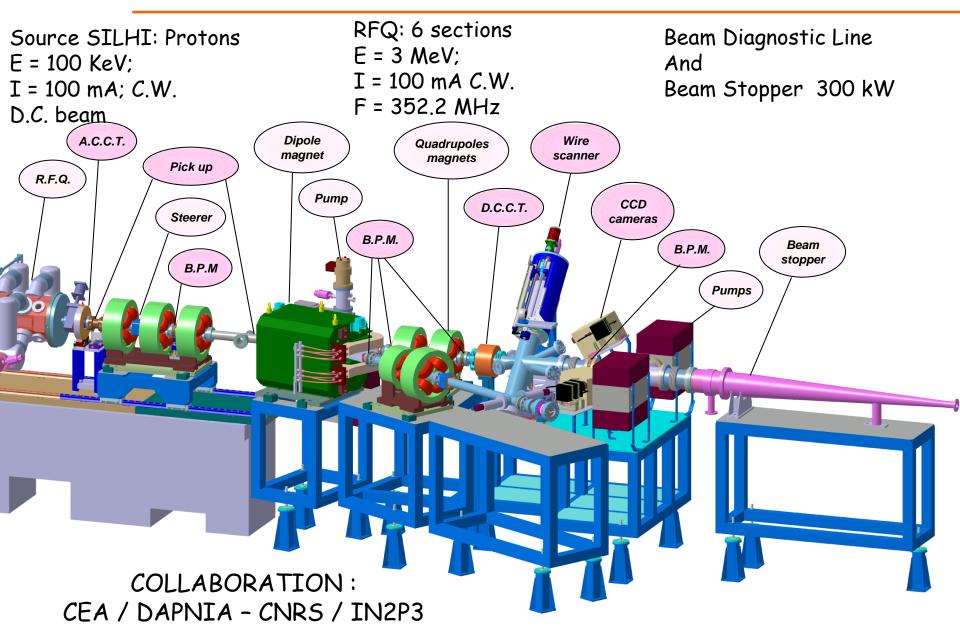
- Généralement caractérisé par son nombre total N de charges : Q = N.q
- Le courant électrique est par définition:  $I_b = \frac{dQ}{dt}$  et s'exprime en A, mA

<u>Macro pulse</u>: Ensemble des « bunches » accélérés par la machine constituant finalement le faisceau « utile » pour l'expérience.

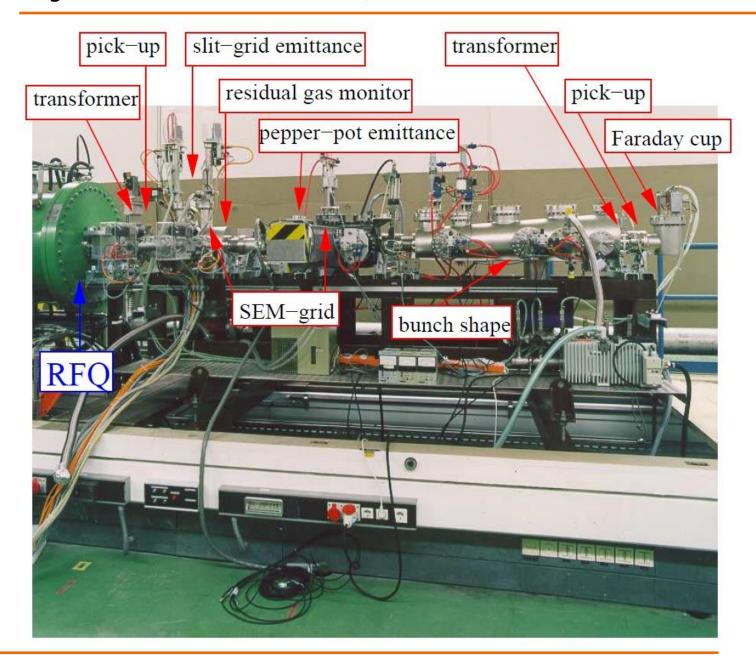
- Généralement caractérisé par son courant moyen exprimé en A, mA ....

Courant moyen du faisceau: Correspond au courant du faisceau totalement intercepté par une cible placée sur le trajet du faisceau. Il s'exprime en A, mA ....

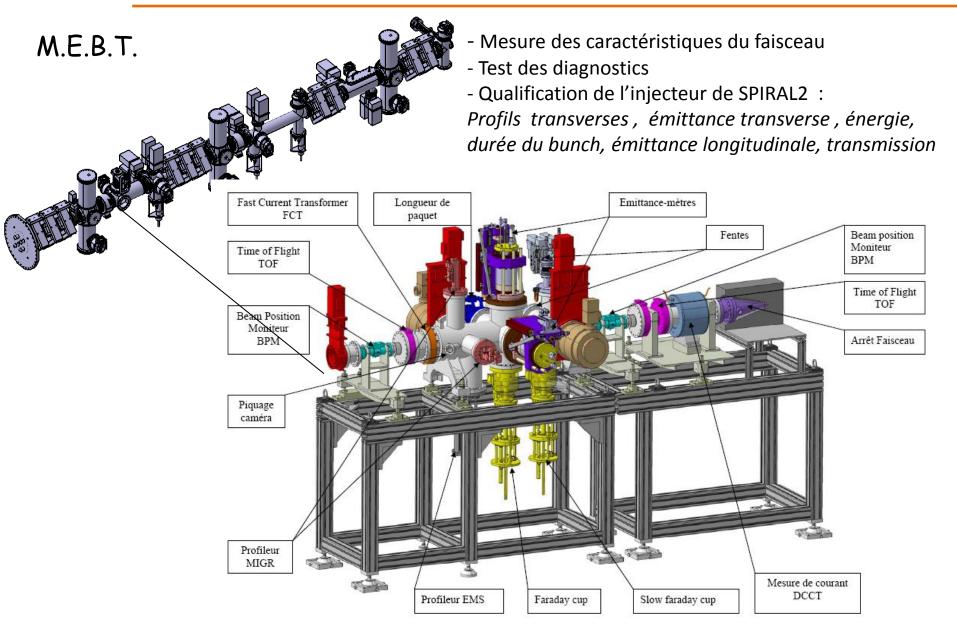
# Commissioning of the 3 MeV IPHI / RFQ at Saclay



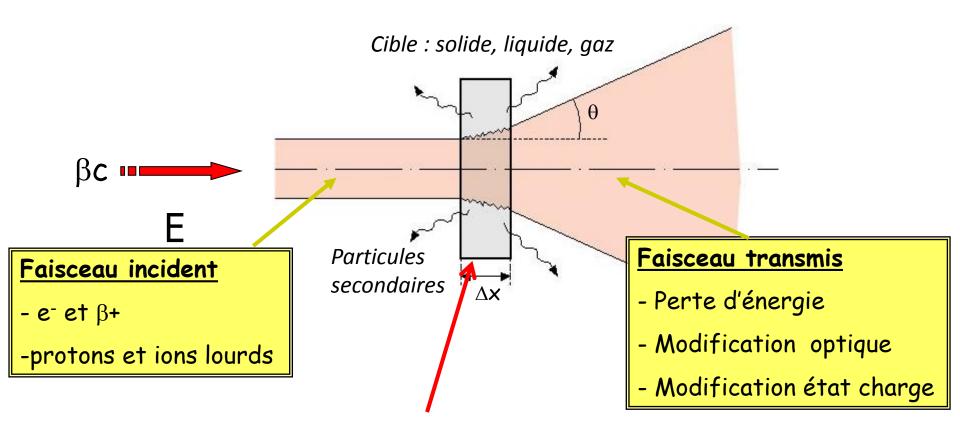
# Commissioning of the new 120 keV/u RFQ at GSI - 1999



# SPIRAL 2 - commissionning RFQ : Banc de tests Intermédiaires



# Détecteurs interceptifs: Interaction avec la matière



- Excitation des atomes de la cible par le faisceau incident
- Emission de particules secondaires
- Emission de rayonnement EM
- Echauffement de la cible

La perte d'énergie moyenne (par unité de longueur), (average energy loss) est aussi appelée le pouvoir d'arrêt (stopping power). Elle est donnée par la formule de Bethe Bloch:

$$-\frac{dE}{dx} = 4\pi.\,N.\,r_{\text{e}}^{2}\,.\,(m_{\text{e}}.c^{2}).\frac{Z}{A}.\frac{z^{2}}{\beta^{2}}\,.\left[\frac{1}{2}.\,Ln\!\left(\frac{2.\,m_{\text{e}}.\beta^{2}\,.\,\gamma^{2}.\,T_{\text{e}}^{\text{max}}}{I^{2}}\right)\!-\beta^{2}-\frac{\delta}{2}-\frac{C_{\text{e}}}{Z}\right]$$

 $T_s^{max}$ : Energie cinétique maximum transférable à un électron lors d'une collision en MeV

$$\beta = \frac{v}{c}$$
 où v est la vitesse de la particule incidente; c: célérité de la lumière = 299 792 458 m/s

z: Etat de charge de la particule incidente

 $m_{\rm g}.c^2$ : masse de l'électron. $c^2 = 0.510~998~918~MeV$ 

 $N: Nombre\ d'Avogadro = 6.022\ 1415\ .10^{23}$ 

A: masse atomique du milieu absorbeur en g.mol-1

dx : densité surfacique du milieu en g.cm2

Z: nombre atomique de l'absorbeur

$$\frac{dx}{dx} : \frac{dx}{g}$$

Sest généralement

δ: facteur d'écrantage du champ électique de la particule incidente dans le milieu.δ est généralement faible aux élergies moyennes mais augmente avec la vitesse et la densité du milieu

 $rac{C_e}{Z}$ : terme de correction d'effet de couche atomique indiquant que les particules incidentes ont une probabilité très faible d'interagir avec les couches électroniques profondes à basse énergie

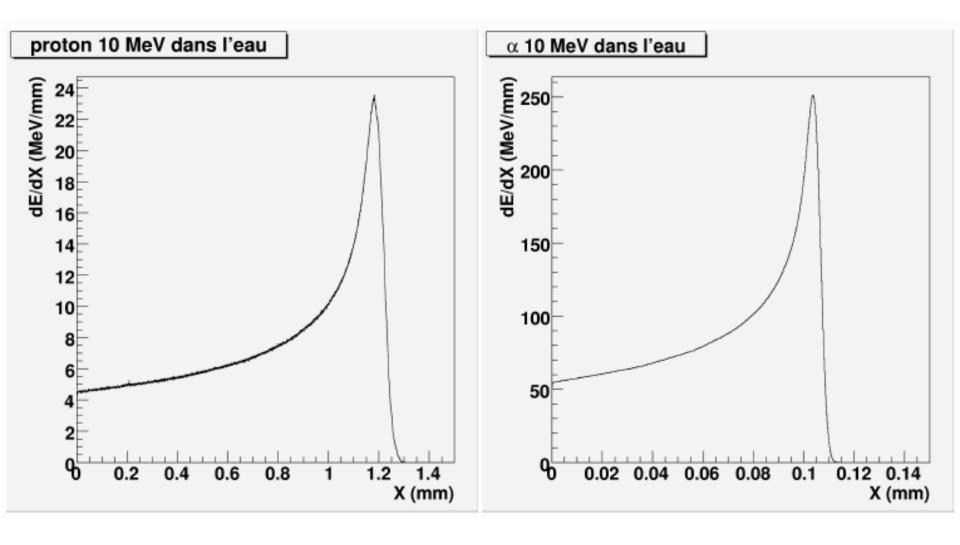
 $\triangleright$  Les particules chargées incidentes lourdes (autre que les électrons ) d'énergie « moyenne » ( $\beta >> \sim 1/137$ ) perdent leur énergie dans le milieu de détection principalement par interaction coulombienne avec les atomes de la cible (détecteur) de deux manières:

#### • Excitation des atomes:

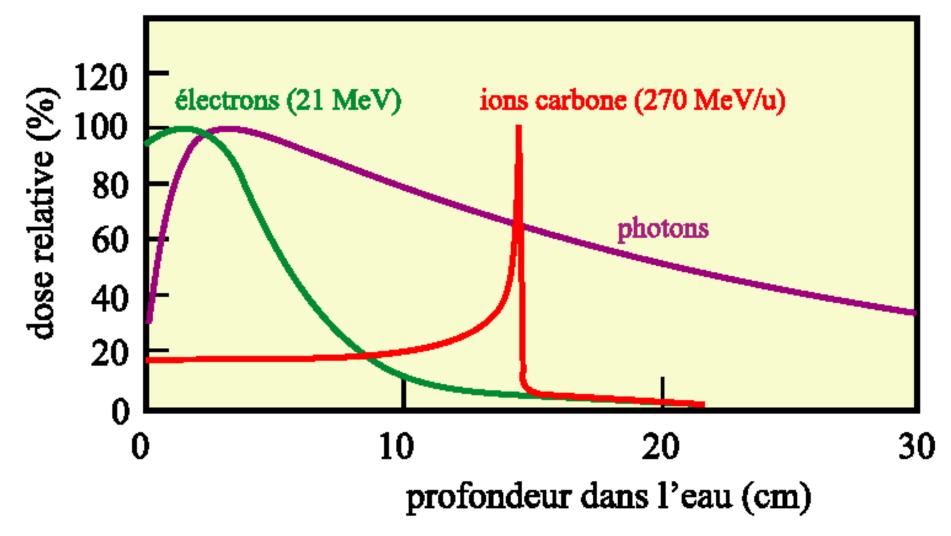
- Production de rayonnement lors de la redescente à l'état fondamental de l'électron excité

#### • Ionisation des atomes:

- Production de paires «ions-électrons» dans les gaz et «trous-électrons» dans les semiconducteurs.
- Il y a effectivement « arrachage » d'un électron à l'atome dans le cas de l'ionisation. Les ions créés ont une tendance naturelle à se recombiner pour redevenir neutre. Dans certains détecteurs cet effet sera supprimé car la création de cette paire ion-électron est à la base de la formation du signal de « réponse » du détecteur au passage du faisceau incident.
- Production d'électrons secondaires par les atomes de la couche superficielle des solides.
- Les particules chargées incidentes perdent progressivement leur vitesse au fur et à mesure qu'elles interagissent avec les atomes de la cible jusqu'à l'arrêt complet. Les particules incidentes sont caractérisées par la distance parcourue dans la cible. (range)



Comparaison des parcours des protons et alphas à 10 MeV dans l'eau (pic de Bragg)



Comparaison de l'énergie déposée le long du parcours d'ions lourds, électrons, photons Minimum d'ionisation pour  $\beta.\Upsilon \sim 3$ : Protons  $\sim 2$  GeV, électrons  $\sim 21$ MeV, Alphas  $\sim 7.5$  GeV

Détecteurs interceptifs - Passage des particules légères à travers la matière: Energie déposée

$$\underline{\text{Perte d'énergie des électrons:}} \qquad \left[\frac{dE}{dx}\right] total = \left[\frac{dE}{dx}\right] ionisation + \left[\frac{dE}{dx}\right] radiation$$

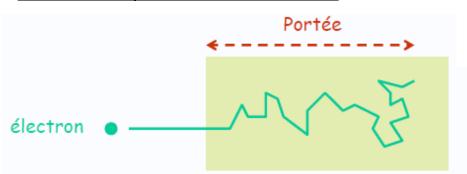
$$\left[ \frac{dE}{dx} \right]_{\text{ionisation}} \qquad \frac{2 \cdot \pi \cdot e^4}{m_e \cdot c^2 \cdot \beta^2} \cdot N_A \cdot Z \cdot \left[ \left[ \operatorname{Ln} \frac{m_0 \cdot \beta^2 \cdot c^2 \cdot E}{2 \cdot I^2 \cdot (1 - \beta^2)} \right] - \operatorname{Ln2} \left( \left. 2 \sqrt{1 - \beta^2} \right. - \left. 1 + \beta^2 \right. \right) + \left. (1 - \beta^2) + \frac{1}{8} \left( 1 - \sqrt{(1 - \beta^2)} \right)^2 \right]$$

$$\left[\frac{dE}{dx}\right]_{radiation} = \frac{4. N_A E. Z(Z+1). e^4}{137. m_o^2. c^4} \left(L_n \frac{2. E}{m_o. c^2} - \frac{4}{3}\right)$$

Le rapport des pertes spécifiques est donné par la formule:

$$\frac{\left[\frac{dE}{dx}\right] radiation}{\left[\frac{dE}{dx}\right] ionisation} \cong \frac{E.Z}{700}$$

#### Parcours et portée des électrons

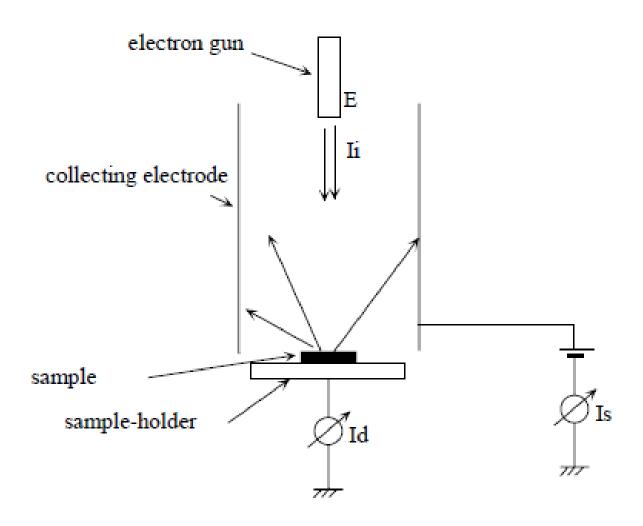


Parcours S = longueur de la trajectoire (non mesurable).

Portée R = épaisseur traversée seule accessible à l'expérience.

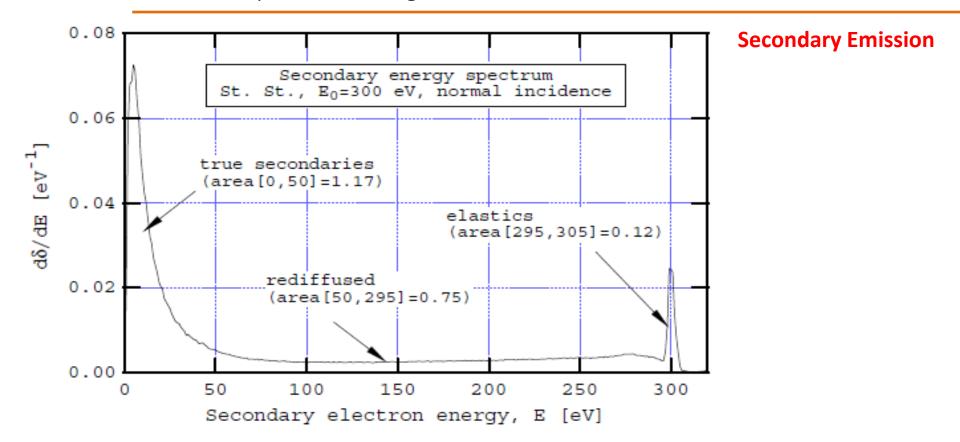
Ordre de grandeur: S= 1,2 à 1,4 fois R.

La portée (profondeur de pénétration) est plus faible que la longueur de la trajectoire



Dispositif expérimental pour l'étude du phénomène de l'émission secondaire

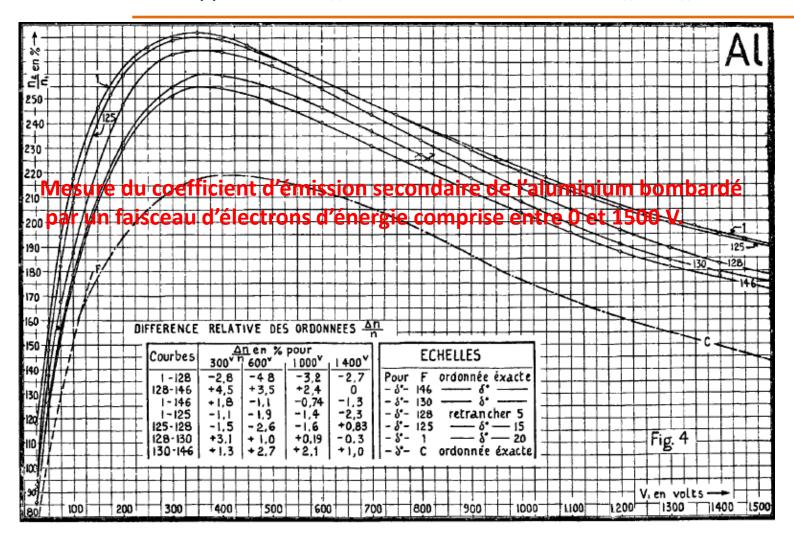
Emission secondaire: Spectre d'énergie des électrons secondaires. Incidence normale



Courbe type du spectre en énergie des électrons secondaires émis par une feuille d'inox bombardée par un faisceau d'électrons de 300 eV d'énergie (incidence normale):

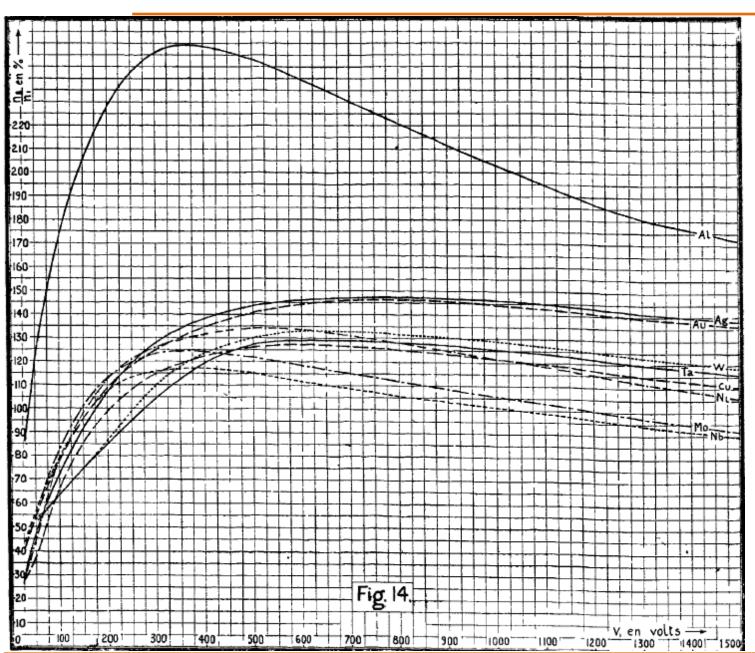
- Les électrons secondaires « vrais » d'énergie inférieure à 50 eV (frontière « arbitraire »
- > Les électrons rediffusés (correspondant à plusieurs chocs inélastiques dans le milieu)
- Les électrons rediffusés avec l'énergie du faisceau incident (chocs élastiques)

## Variation du coefficient d'émission secondaire de l'aluminium



Ref 8

Les courbes sont obtenues pour différentes températures de la cible. Particules incidentes : électrons d'énergie comprise entre 0 et 1500 eV. Coefficient d'émission secondaire maximum: 275% à 300 eV



D'après Ref 8

#### BASSE ENERGIE INCIDENTE

- > La courbe de rendement en émission secondaire est sensiblement identique pour tous les matériaux
- Les matériaux conducteurs ont un rendement maximum en émission secondaire compris environ entre 1,5 et 2,5
- Le rendement maximum du graphite (isolant électrique) est proche de 1
- Les électrons secondaires « vrais » ont une énergie inférieure à 50 eV
- > Le maximum du spectre d'énergie des électrons secondaires est de qq eV
- Le rendement en émission secondaire ne dépend pas du travail de sortie de l'électron et de la conductivité du conducteur.

#### HAUTE ENERGIE INCIDENTE

En l'absence de théorie complète décrivant l'émission secondaire on admet que son rendement varie comme la perte d'énergie du faisceau dans le matériau absorbeur.

Sternglass a estimé ce rendement à :

$$Y = P.\frac{d_s}{r}.\frac{dI}{ds}$$

Y: Rendement d'émission secondaire

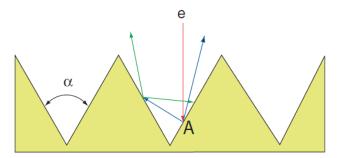
 $Y = P.\frac{d_s}{E_*}.\frac{dE}{dx} \quad \begin{array}{c} \text{i. Refluence it a emission secondaire} \\ d_s: \text{profondeur moyenne d'extraction d'un électron: $^{\circ}$ 1nm} \\ E_*: \text{Energie cinétique moyenne perdue par la particule incident de la particular de la particular$ 

 $E_{\ast}$  : Energie cinétique moyenne perdue par la particule incidente ~25 eV

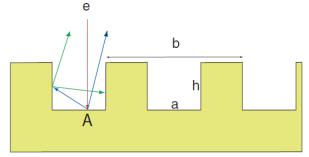
P: Probabilité de sortie d'un électron ~ 0,5

# **Solutions possibles:**

- > Recouvrir d'une couche à faible émissivité à base de carbone.
- ➤ Pour les chambres à vide des accélérateurs (Next Linear Collider): déposer une couche de TiN (titane nitride) et TiZrV (titanium-zirconium-vanadium)
- Adopter une configuration géométrique de la surface empêchant les électrons secondaires de s'éloigner de la surface:

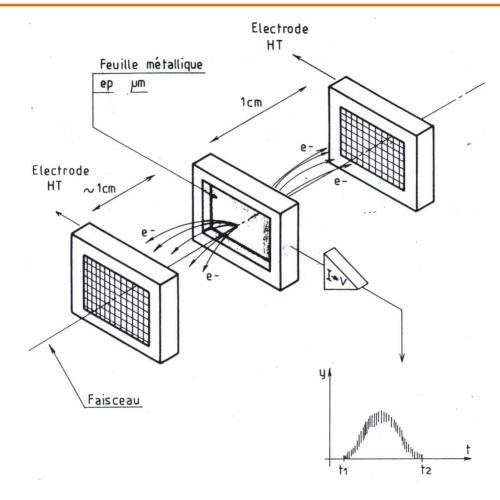


motif triangulaire (optimisation de l'angle  $\alpha$ )

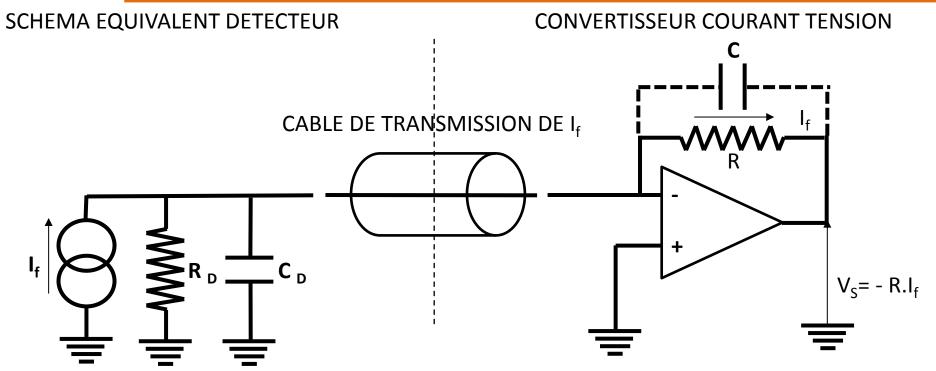


motif rectangulaire(optimisation de la période b, de la profondeur h, et de la largeur a.

#### **Secondary Emission Detector**



<u>Principe de fonctionnement</u>: Une feuille métallique isolée électriquement du tube à vide émet des électrons secondaires lors de sa traversée par le faisceau primaire (ou de son arrêt). Ces électrons secondaires, captés par une électrode polarisée positivement, créent un courant électronique secondaire dont l'intensité est proportionnelle à celle du faisceau primaire.



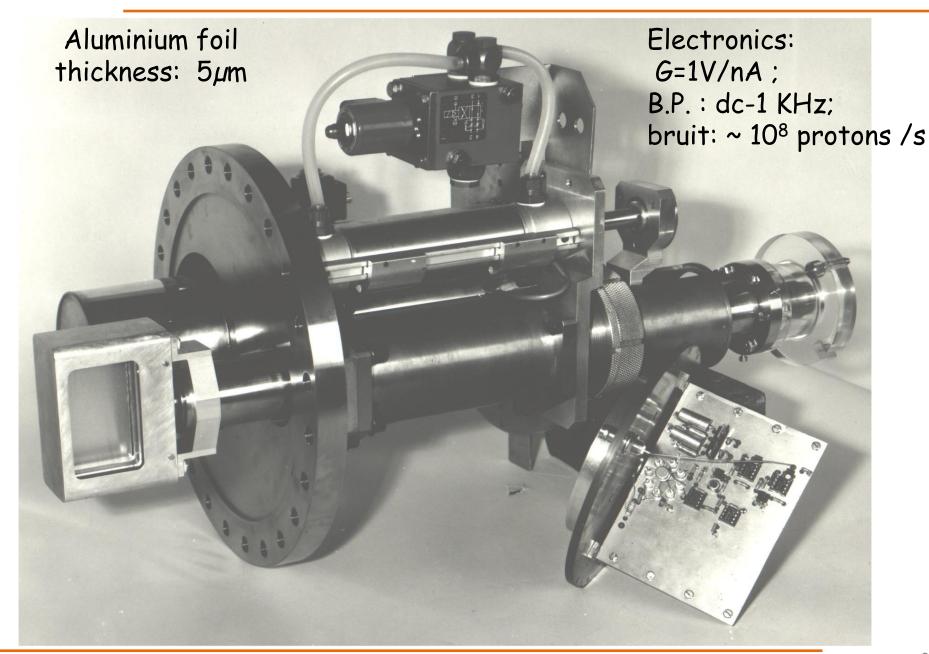
 $\mathbf{R}_{\mathbf{D}}$ : Resistance d'isolement du détecteur ( supérieure à 1  $\mathrm{G}\Omega$ )

**C**<sub>D</sub>: Capacité des électrodes du détecteur par rapport à la masse ( peut être inférieure à 10 pF)

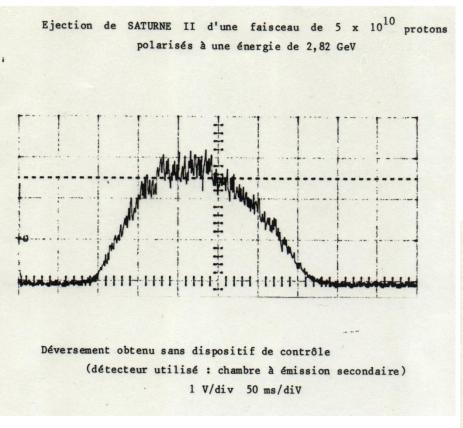
CABLE DE TRANSMISSION: Haute immunité au bruit requise (câble triaxial par exemple).

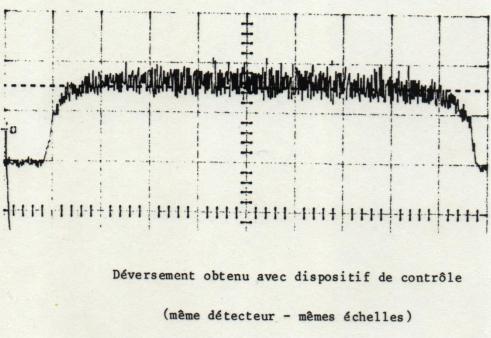
#### Performances du montage:

- Sensibilité: R , Impédance d'entrée  $Z_e = 0 \Omega$  (ampli op parfait).
- Bande passante à -3dB:  $f = 1/2\pi RC$  avec C cablée ou parasite (stray capacitance)
- Technique électrométrie requise

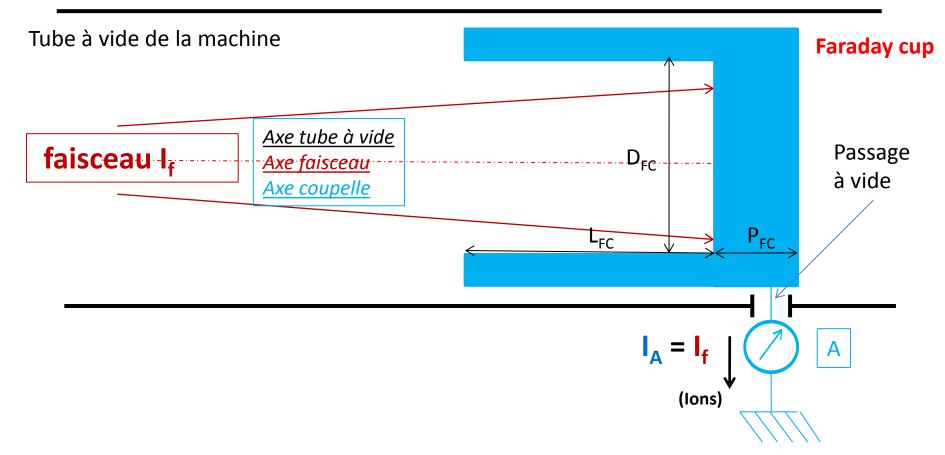


# APPLICATION AU CONTRÔLE DU DEVERSEMENT D'UN SYNCHROTRON



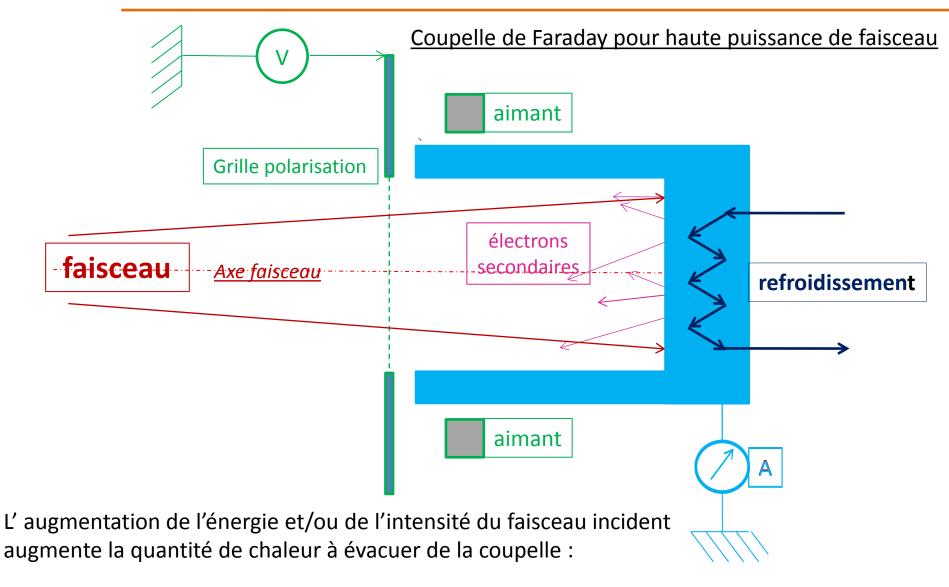


- Détecteur « robuste » par rapport à l'environnement : peu de matériel dans le faisceau
- > Détecteur peu perturbatif du faisceau: quelques μm d'épaisseur de métal (al, Au)
- > Pratiquement insensible à la saturation (le nombre d'électrons secondaires «disponibles» est très élevé sur une cinquantaine de couches atomiques). Très bonne Linéarité
- > Très bonne stabilité du rendement dans le temps (si pas de remise à l'air)
- ➤ Rendement faible : ~ 2 à 3% au minimum d'ionisation des protons (1 GeV) Limitation :
- Limitation à basse intensité: provient de l'électronique associée (sensibilité); Electronique basse impédance d'entrée requise à placer de préférence juste derrière le capteur Limitation à haute intensité: tenue de la feuille métallique dans le faisceau.
- Détecteur relatif:
- ne permet pas la mesure absolue du courant du faisceau quelque soit son énergie,
- > Permet de descendre très bas en intensité du faisceau (< pA)
- > Permet la mesure de la composante continue du courant du faisceau
- >Amélioration de la sensibilité:
- multiplication des feuilles émissives
- recouvrir la feuille métallique d'une couche émissive : KCl par exemple

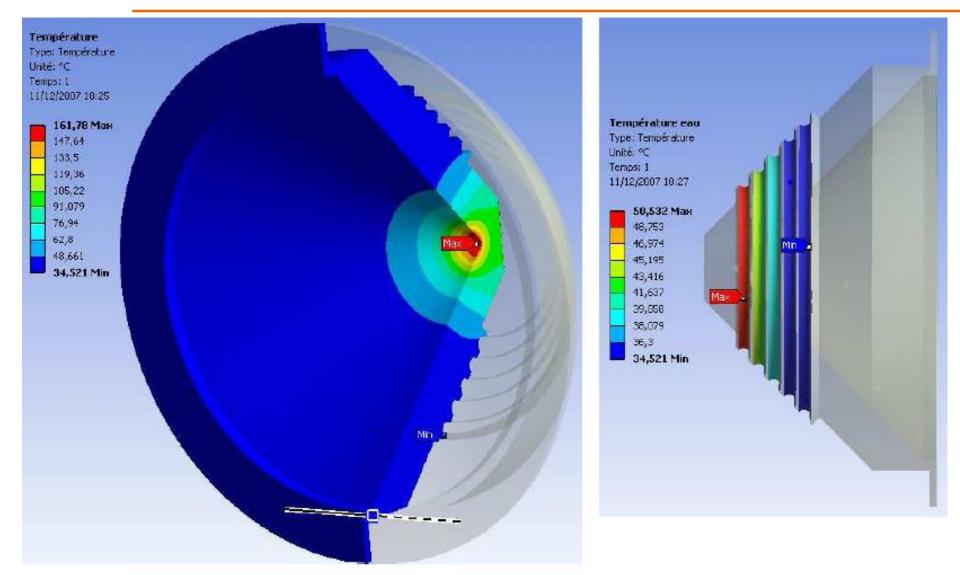


<u>Principe de fonctionnement coupelle de Faraday</u>: Enceinte métallique, isolée électriquement du tube à vide, interceptant toutes les particules du faisceau incident et connectée à un circuit de mesure d'intensité. Sous ces conditions la coupelle de Faraday est un moniteur absolu de l'intensité du faisceau incident.

 $P_{FC} >> Range de la particule incidente <math>L_{FC} >> D_{FC}$  (diminution de l'effet de l'émission secondaire)



# Coupelle de Faraday (détecteur interceptif)



Température de la coupelle

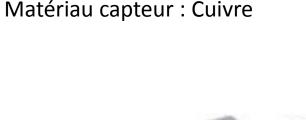
Température face eau

Etude thermique des coupelles de Faraday de l'injecteur de SPIRAL2

Coupelle de Faraday de Spiral2: Utilisation dans lignes basse énergie et Moyenne énergie

Insérable par actuateur air comprimé

Matériau capteur : Cuivre





Diamètre: 60mm

Puissance faisceau (σ=3mm, T= 250°C): 3000W

Densité puissance faisceau (σ=3mm): 5300W/cm<sup>2</sup>

## **CF Ligne Basse énergie**

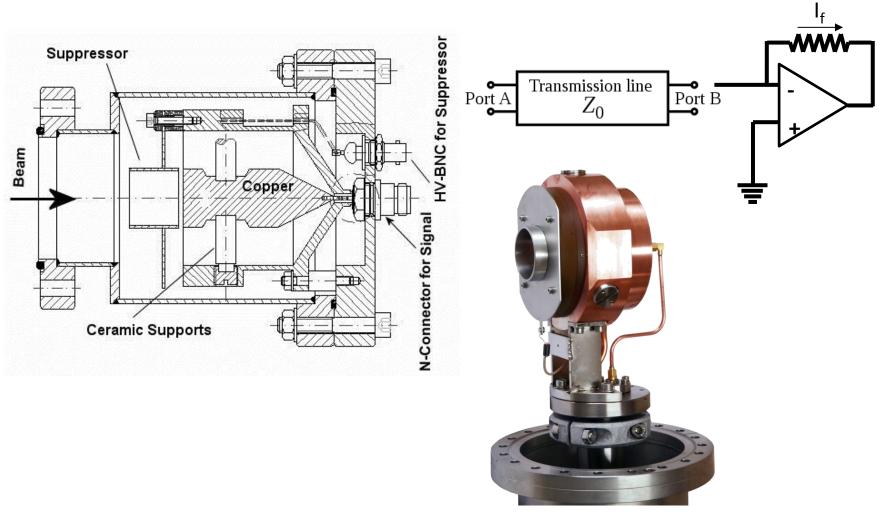
Diamètre: 100mm

Puissance faisceau (σ=3mm, T= 250°C): 1200W

Densité puissance faisceau (σ=3mm): 2120W/cm<sup>2</sup>

Mesure de l'intensité du faisceau: Coupelle de Faraday haute fréquence (détecteur interceptif)

Broadband coaxial Faraday cup for bunch shape observation.

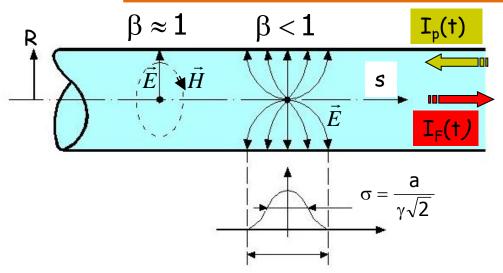


SPIRAL2 broad band Faraday Cup (pulsed mode operation)

#### Coupelle de Faraday pour faisceau d'électrons

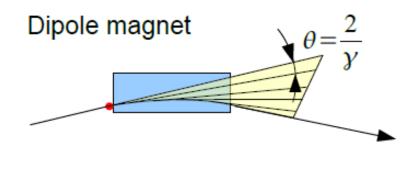
Les propriétés et les effets spécifiques des électrons doivent être pris en compte :

- •La trajectoire des électrons dans le matériau est soumise à un straggling beaucoup plus important que pour les particules lourdes. Les dimensions transversales de la coupelle seront donc plus grandes que pour les ions lourds.
- •Le rayonnement de freinage (Bremsstrahlung) produit un rayonnement de photons X. Un blindage est nécessaire (généralement du plomb). L'encombrement de la coupelle augmente.
- •Pour une énergie de rayonnement supérieure à deux fois l'énergie au repos des électrons (511 keV), la création de paires électrons-positrons commence. Il devient nécessaire d'empêcher ces nouvelles charges de sortir de la coupelle.



## Champ E.M. non radiatif associé au faisceau

- Fréquence du champ EM (qq 100 MHz), incompatible avec une propagation. ( $\lambda >> R$ )
- La répartition de  $I_p(t)$  dépend de la position du faisceau
- E ⊥ paroi du tube. H azimuthal (théorème d'Ampère)
- Création d'un courant de paroi  $I_p(t) = -I_F(t)$ Sauf la composante D.C.
- E = 0 à l'extérieur du tube à vide. H = 0 à l'extérieur du tube à vide (sauf composante DC)
- Le détecteur mesure localement les propriétés du faisceau



#### Champ E.M. radiatif associé au faisceau

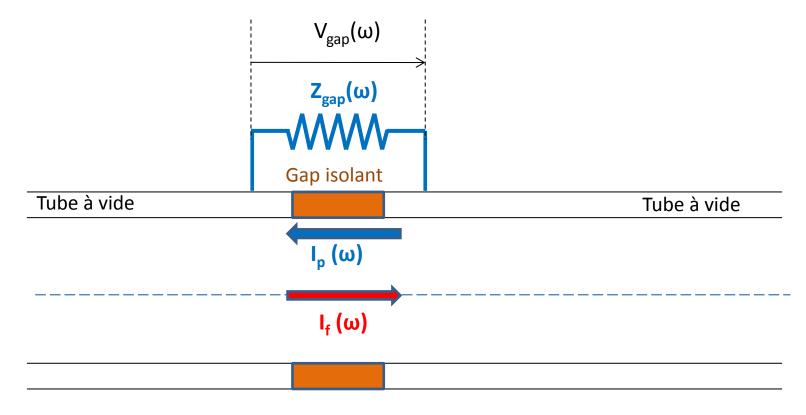
(Rayonnement synchrotron)

- Création du champ EM par modification du vecteur accélération de la particule
- Fréquence du champ EM (> 1 GHz) associé compatible avec les dimensions du tube à vide pour une propagation.
- Le détecteur mesure les propriétés du faisceau à l'endroit de l'émission du champ EM

Exemple: Protons :  $E = 10 \text{ GeV} - \Upsilon = 10,7 - a = 40 \text{ mm} - \sigma = 2.6 \text{mm}$ 

Electrons : E = 20 GeV –  $\Upsilon$  = 39000 – a=40 mm –  $\sigma$  = 2  $\mu$ m

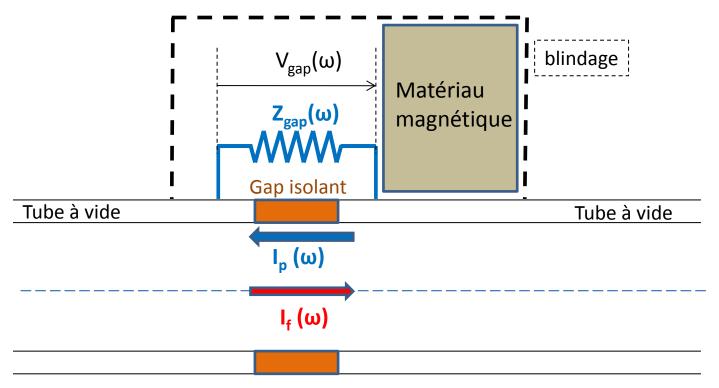
#### **Utilisation du courant de paroi : Wall current monitor**



Principe de fonctionnement: Le tube à vide est interrompu par un gap isolant. Le courant de paroi doit circuler dans une résistance «shunt» connectée aux bornes du gap isolant aux bornes duquel la tension est proportionnelle au courant de paroi donc au courant du faisceau.

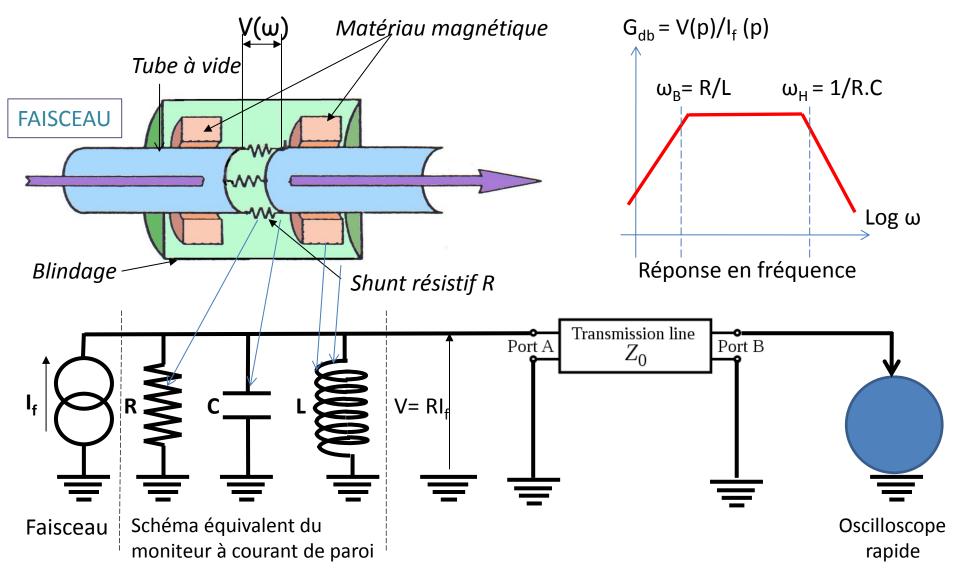
## Utilisation du courant de paroi associé au faisceau

#### **Wall Current Monitor**

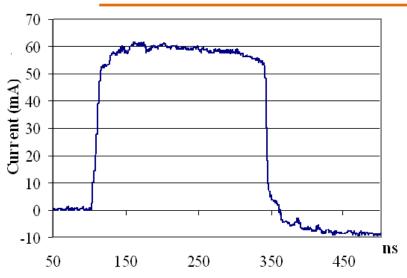


Il est nécessaire en pratique de disposer un blindage protégeant le gap et le shunt des perturbations électromagnétiques extérieures.

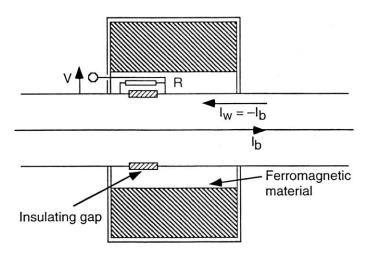
- Le gap doit être protégé de l'environnement EM extérieur pour ne pas fausser la mesure
- Les tensions induites dans le gap par l'environnement peuvent perturber le faisceau
- L'ensemble forme alors une cavité électromagnétique. Un matériau magnétique est disposé à l'intérieur pour abaisser sa fréquence de résonance (réponse vers les basses fréquences)

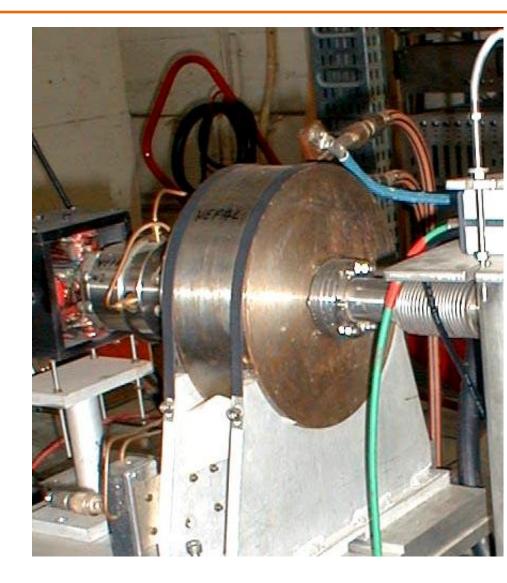


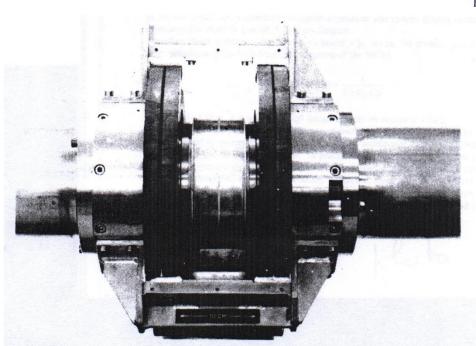
Application: Mesure de durée de Bunch et émittance longitudinale (de qq 100 kHz à qq GHz)

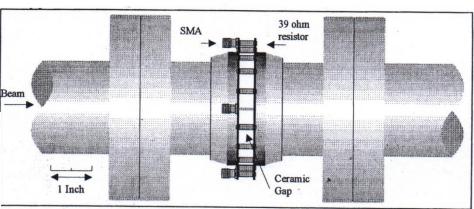


Sensibilité sous 50  $\Omega$ : 1V/A





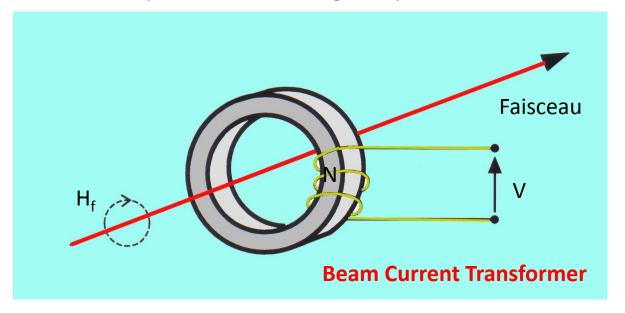




(A.L.S.) 2V/A; B.P.: 2.5 MHz- 4 GHz

Wall Current Monitor Gap I.S.R. (CERN)

## Utilisation du champ d'induction magnétique H associé au faisceau



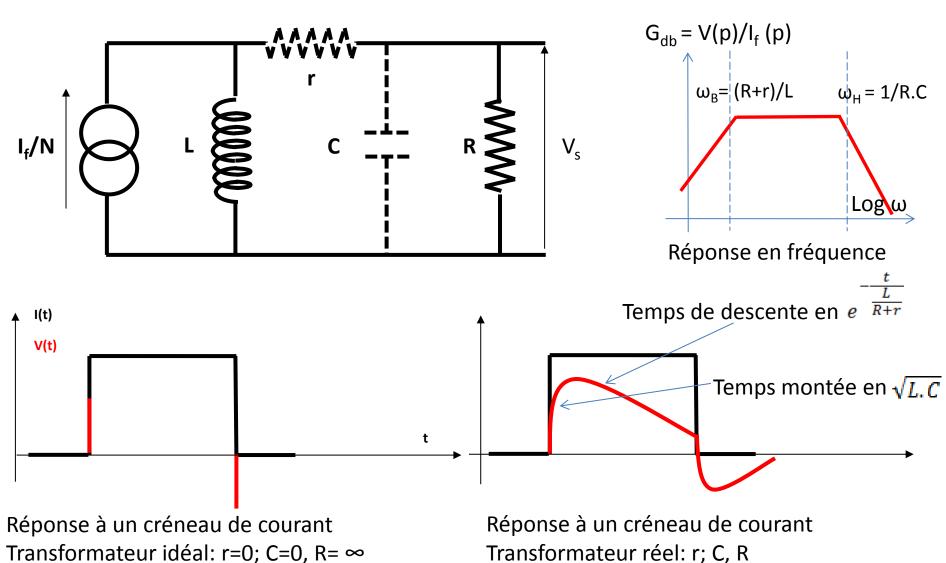
#### Principe de fonctionnement:

- Le faisceau passe à travers un tore à haute perméabilité magnétique (primaire ).
- N spires sont enroulées autour du tore (secondaire).
- La loi de l'induction donne pour la tension V aux bornes du secondaire (cas idéal) :

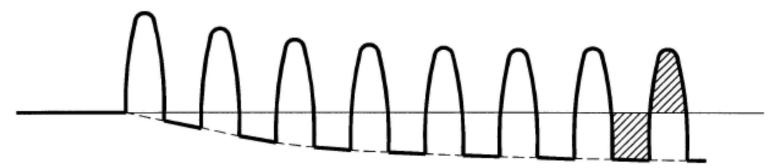
$$V = L.\frac{dI_F}{dt}$$

B =  $\mu_0$ .H<sub>B</sub> => Un courant de 1 μA crée B = 2 pT à une distance de 10 cm (Champ magnétique terrestre :  $\approx 50$  μT)

#### Bande passante du transformateur réel: réponse en basse fréquence C est négligé)



Bande passante du transformateur réel: réponse à un train d'impulsion .

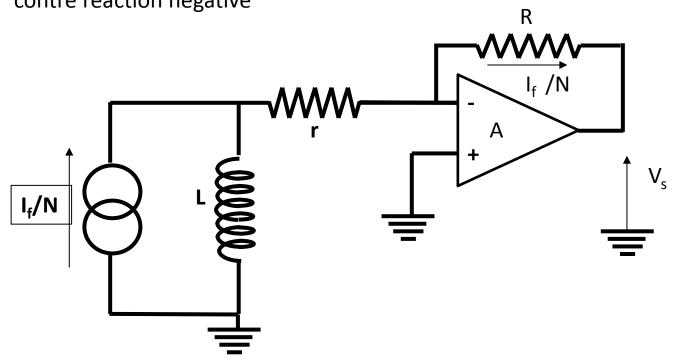


- La durée d'une impulsion est inférieure à la constante de temps de descente du transformateur
- La composante continue n'est pas transmise.

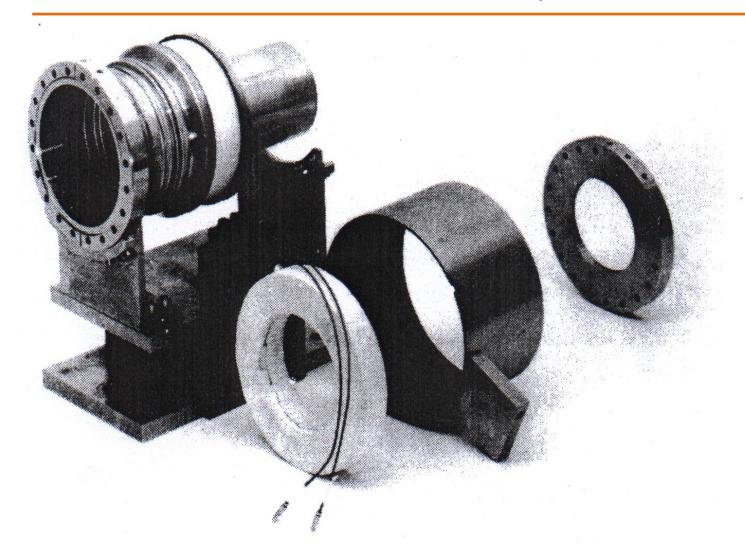
#### **Utilisation du transformateur de courant :**

- Dispositif complètement transparent au faisceau: utilisé si le faisceau passe plusieurs fois (synchrotrons)
- > Le «dilemme» du transformateur :
- Augmenter la sensibilité conduit à baisser le nombre de spires au secondaire
- Obtenir une fréquence basse de coupure (pour mesurer des pulses longs) conduit à augmenter le nombre de spires
- $\rightarrow$ Solution: augmenter la self en utilisant un matériau à forte perméabilité (  $\mu_r^{\sim} 10^5$ ) On obtient au mieux  $\tau$  de l'ordre de quelques ms (dépend de la charge)

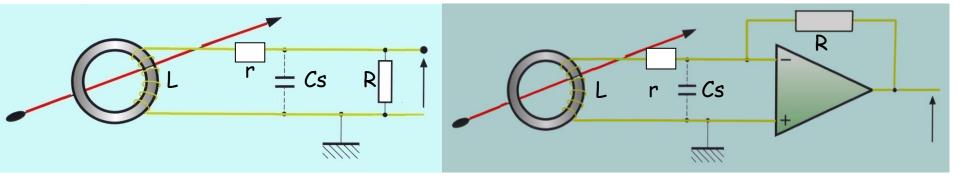
<u>Transformateur actif</u>: diminution de la fréquence de coupure basse par un circuit actif à contre réaction négative



- > La nouvelle constante de temps est augmentée et vaut : L/r et non plus L/(R+r)
- > La nouvelle constante de temps ne dépend que des caractéristiques de la self
- ➤ La sensibilité en R/N du transformateur idéal est conservée dans la bande passante.

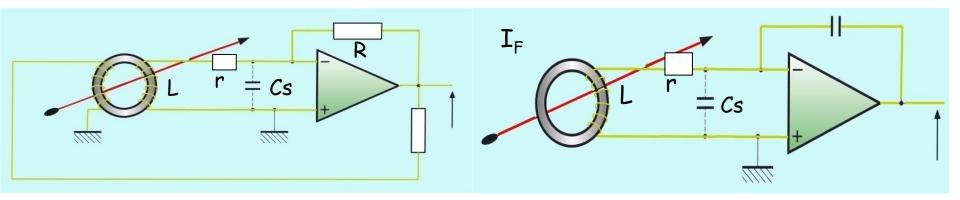


Eléments constitutifs d'un transformateur d'intensité (ISR-CERN)



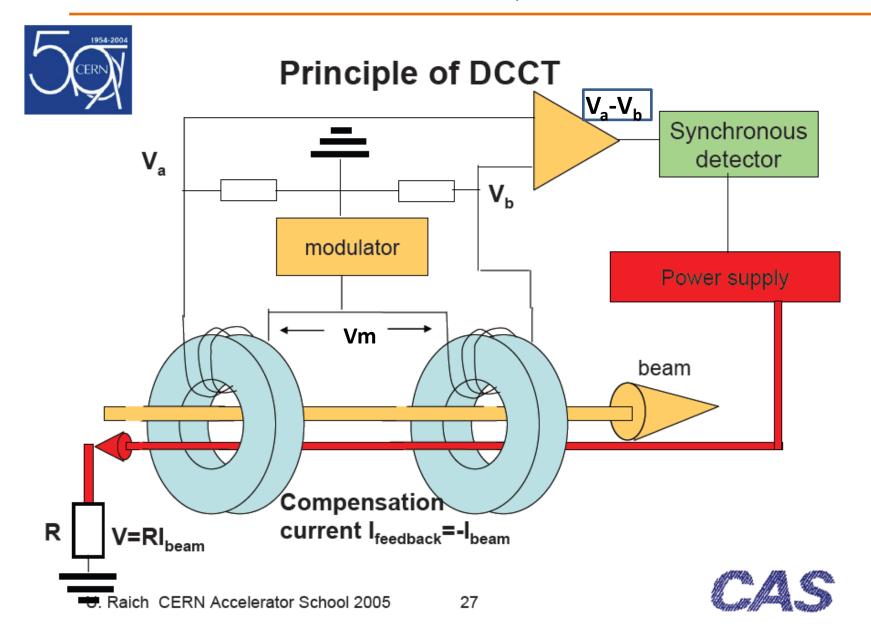
Transformateur passif

Transformateur « actif »



Transformateur actif avec contre réaction par enroulement supplémentaire (transformateur de Hereward)

transformateur à intégration



#### Left: DCCT

300 μA- 1 A;

D.C. - 20 kHz

Résolution: 2 µA

Inner radius: 135 mm Outer radius: 145 mm

Height of the tore: 10 mm

Matérial: Vitrovac 6025F  $\mu$  = 10  $^5$ 

Middle Tore: ACCT

(bandwidth extension DC-200 kHz)

Right: Fast Transformer

 $\zeta \sim 0.5 \,\mu s$ 

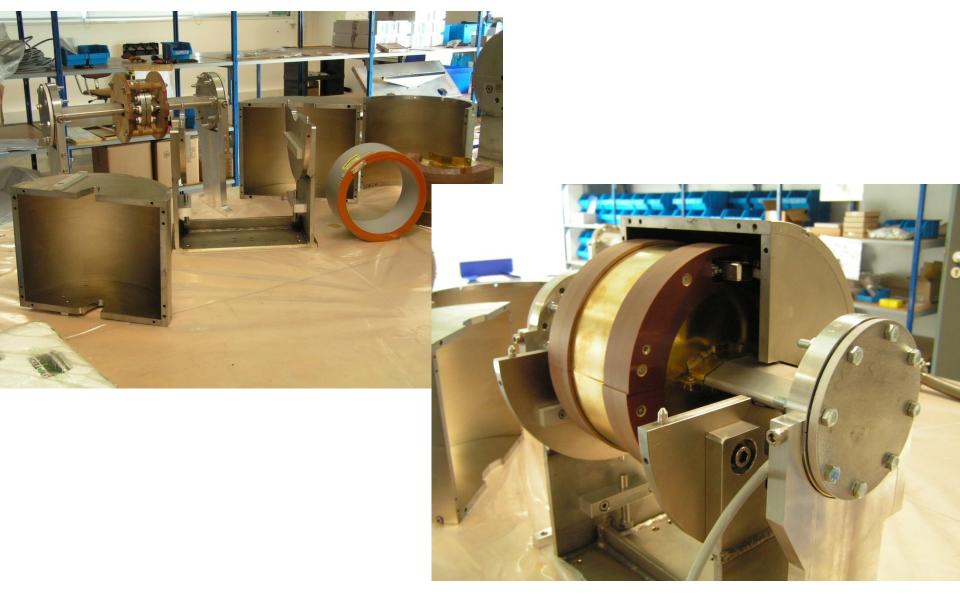
(Beam injection control)

Gap: alumina

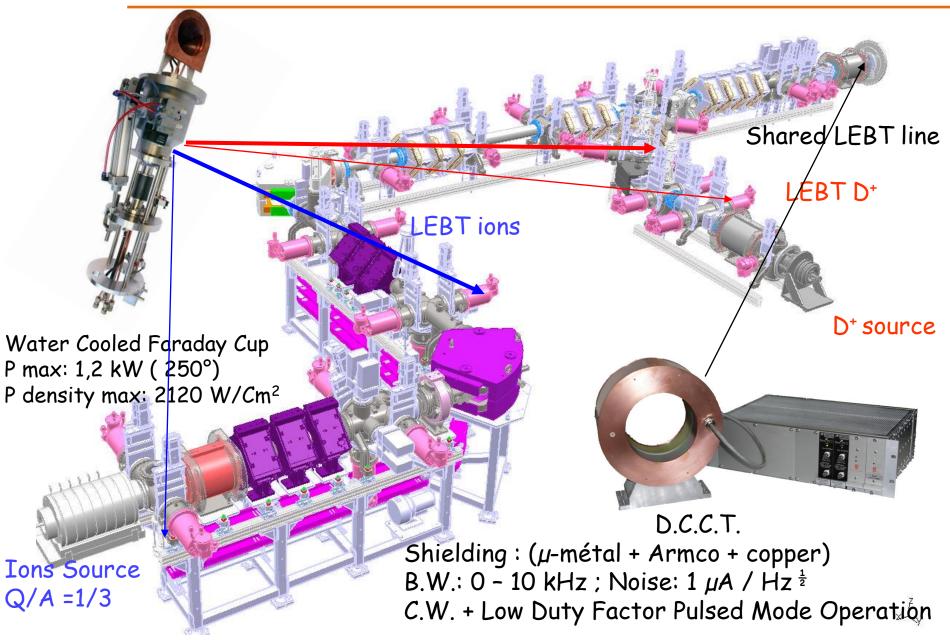


DC and AC Beam current transformer à GSI

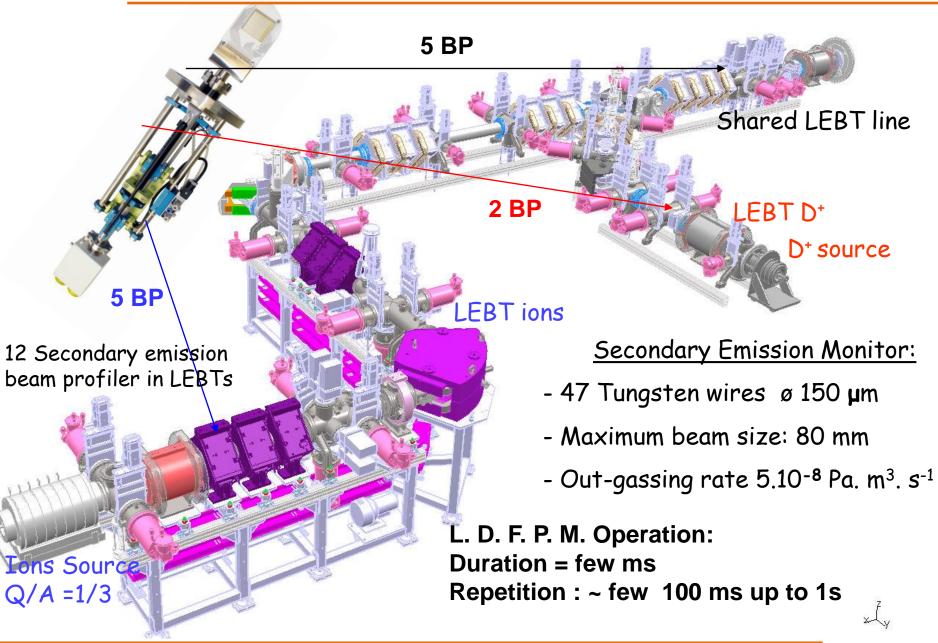
## MONTAGE DCCT DE l'ANNEAU SOLEIL (résolution 1 µA/Hz 1/2)

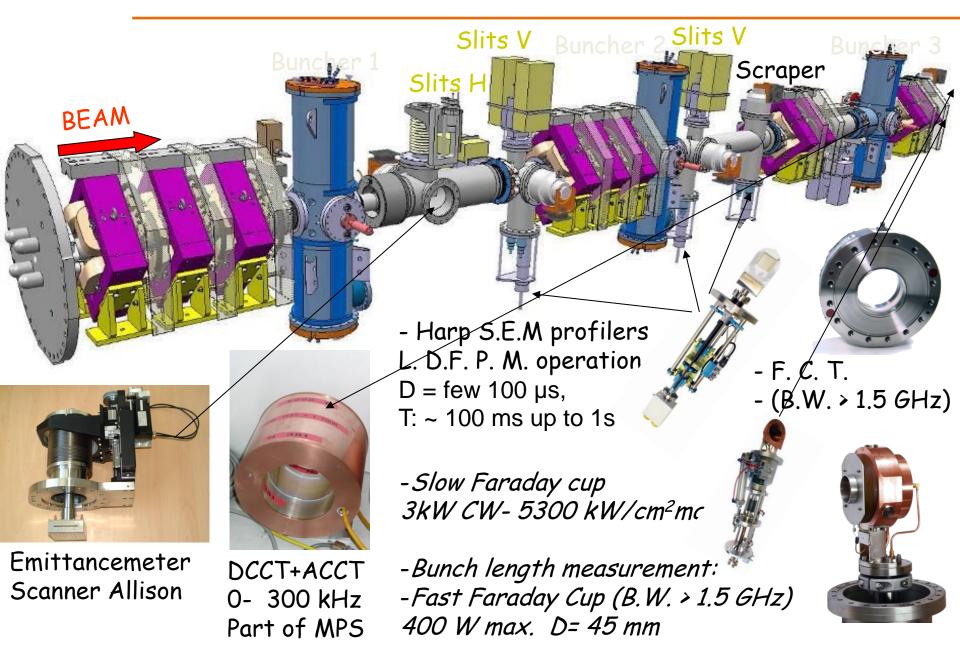


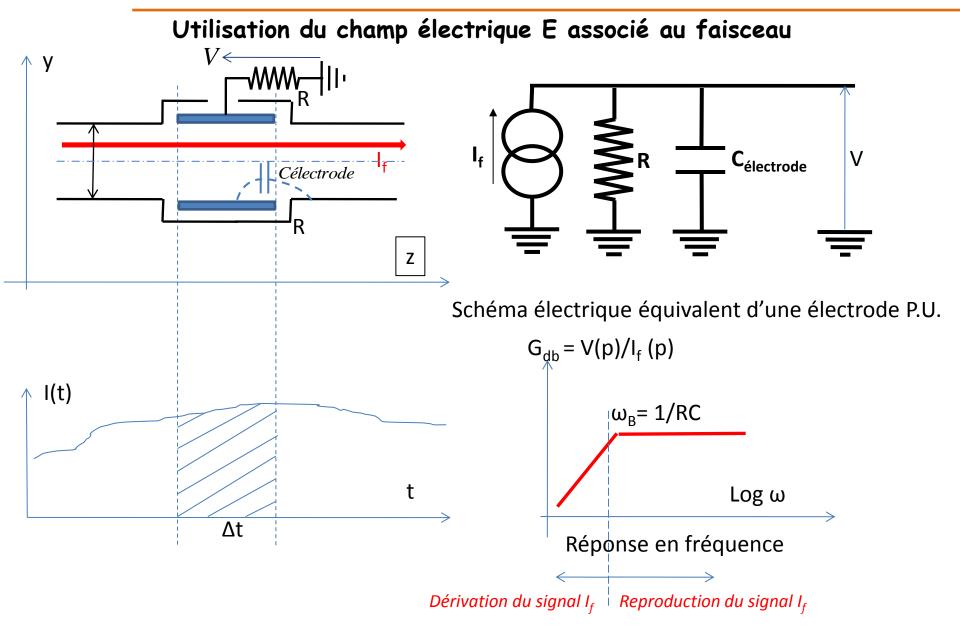
SPIRAL2: Beam Current Measurements in the L.E.B.T.



#### Beam transverse profiles measurements in the L.E.B.T.







Electrode PU pour «IPHI» (Mesure de la vitesse du faisceau par temps de vol)

- $Ø = 70 \, \text{mm}$
- -L = 3 mm
- -C = 30 pF
- $f_{acc} = 352,2 \text{ MHz}$

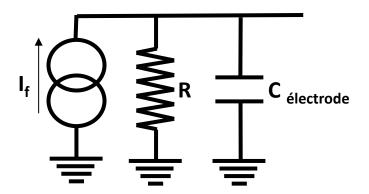
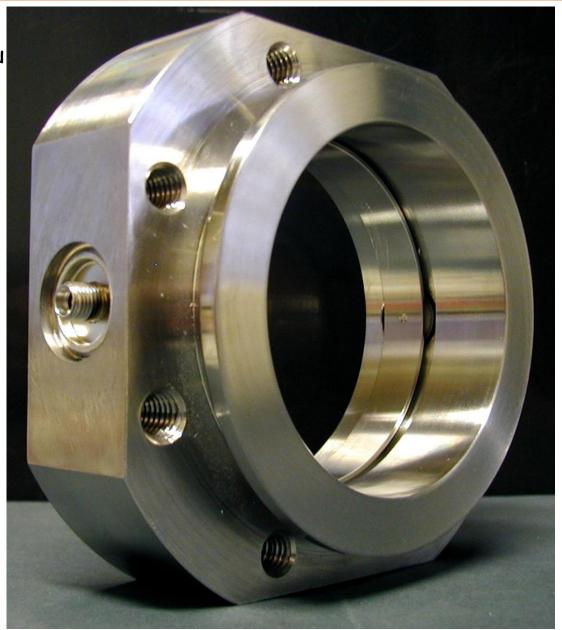


Schéma électrique équivalent d'une électrode P.U. électrostatique

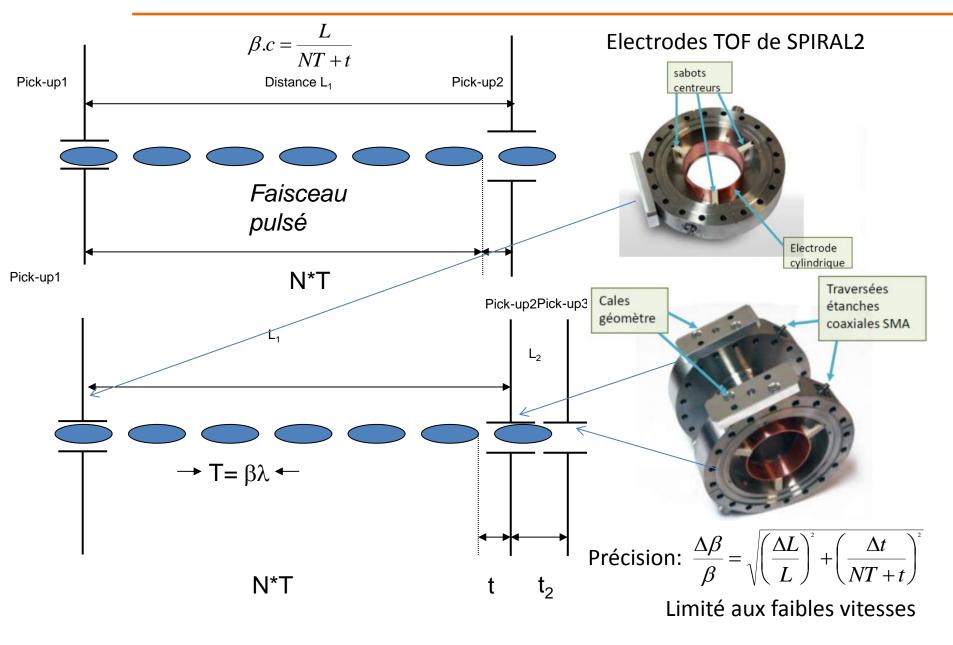


#### Réalisation d'une fréquence de coupure basse par une haute impédance de charge:

- L'impédance de charge est l'impédance d'entrée de l'amplificateur associé à l'électrode
- ➤ Dans les synchrotrons à protons ou à ions lourds la fréquence accélératrice est généralement comprise entre 1 à 20 MHz. La longueur des bunch est de plusieurs mètres et l'ouverture du tube à vide de l'ordre de 20 cm de diamètre:
- La grande ouverture du tube à vide a pour effet de baisser la sensibilité.
- On est conduit à augmenter la longueur de l'électrode pour accroitre la sensibilité.
- > Généralement on adopte des longueurs d'électrodes d'une dizaine à une vingtaine de cm, ce qui donne des capacités d'électrode dans le domaine de la centaine de pF.
- ➤ La longueur de l'électrode est bien plus courte que la longueur du bunch et la charge du faisceau au niveau de l'électrode varie très peu (cas électrostatique). Comme indiqué plus haut on observe bien la forme du bunch.
- $\triangleright$  Réalisation de la très haute impédance(une dizaine de M $\Omega$ ): amplificateurs à FET à l'entrée.
- Les fréquences de coupure basses sont alors de l'ordre de la dizaine de KHz,
- La bande passante peut atteindre une centaine de MHz. (selon le niveau du signal d'entrée)

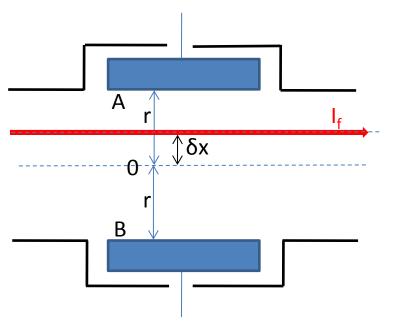
#### Réalisation d'une fréquence de coupure haute par une faible impédance de charge:

- La fréquence accélératrice des machines à électrons est généralement de plusieurs centaines de MHz pour les synchrotrons et de 3 GHz pour les Linac à électrons. La technologie est celle des hyperfréquences: câbles = lignes de transmission.
- $\triangleright$  Ces câbles doivent être terminés sur leur impédance caractéristique qui est de 50  $\Omega$  (suppression des réflexions). Dans ce cas l'impédance de charge, donc celle de l'entrée de l'amplificateur est également imposée par la technologie disponible et égale à 50  $\Omega$
- ➤ La fréquence de coupure basse est alors de plusieurs dizaines de MHz.



## Utilisation du champ électrique E associé au faisceau

La charge induite à une distance  $\delta x$  de l'axe central est de la forme:



$$\frac{Q_A - Q_B}{Q_A + Q_B} = 2\frac{\delta}{r} \qquad \delta = \frac{r}{2}\frac{\Delta}{\Sigma}$$

Electrode A: 
$$Q_A \propto \frac{k}{(r-\delta)^2}$$

Électrode B: 
$$Q_B \propto \frac{k}{(r+\delta)^2}$$

Si  $\delta <<$ r alors il vient en négligeant le terme d'ordre 2:

Electrode A: 
$$Q_A \cong \frac{k}{r^2} \frac{1}{1 - 2\frac{\delta}{r}} \cong \frac{k}{r^2} (1 + 2\frac{\delta}{r})$$

Électrode B: 
$$Q_B \cong \frac{k}{r^2} \frac{1}{1+2\frac{\delta}{r}} \cong \frac{k}{r^2} (1-2\frac{\delta}{r})$$

➤ L'écart de position du centre de gravité du faisceau est proportionnel au rapport de la somme et de la différence du nombre de charges recueillies sur les électrodes tant que cet écart reste petit devant le rayon du tube à vide.

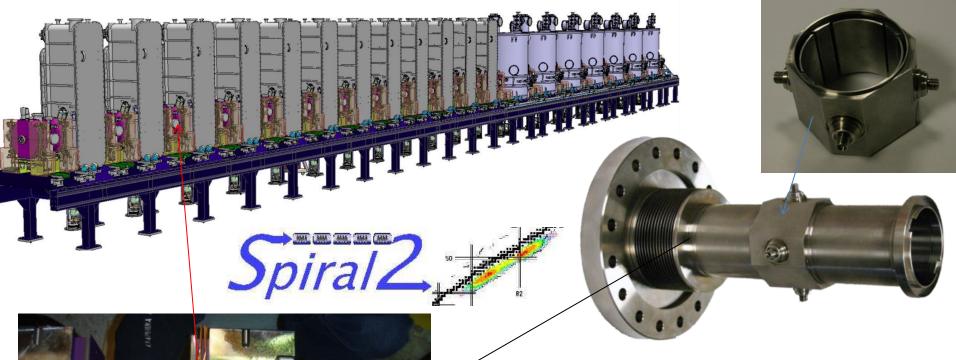
#### Mesure de la position du centre de gravité du faisceau avec des électrodes P.U.

position horizontale: 
$$x = \frac{1}{S_x} \frac{\Delta}{\Sigma}$$
 position verticale:  $y = \frac{1}{S_y} \frac{\Delta}{\Sigma}$ 

- Déplacement du faisceau bien inférieur au rayon du tube à vide:

La sensibilité  $S_x$  ou  $S_y$  est une constante dans la région centrale des deux électrodes: La réponse est linéaire.

- Pour la région située près du bord du tube à vide: la sensibilité dépend de la position du faisceau (réponse non linéaire)

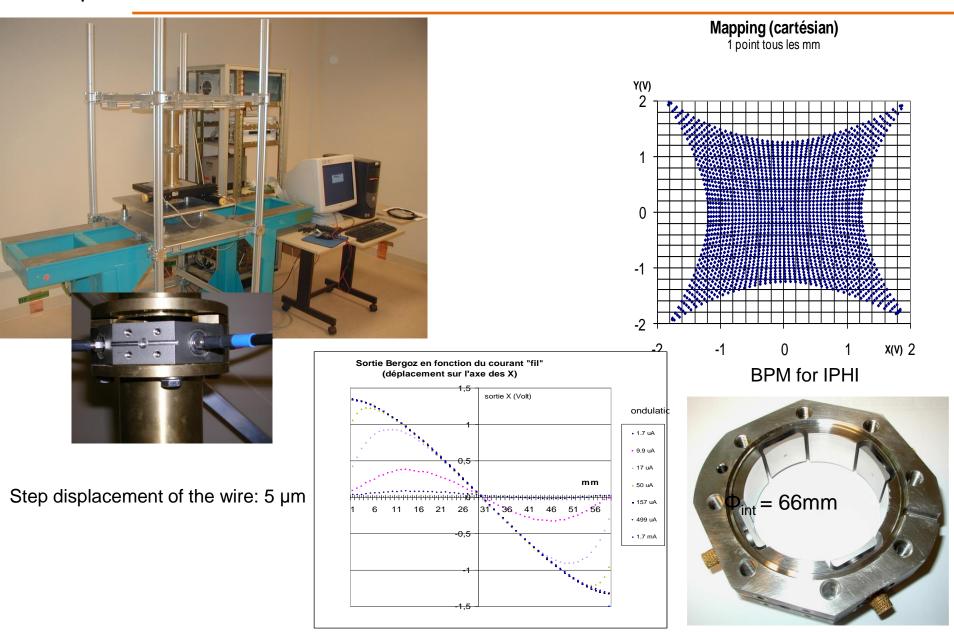


# Transverse Beam Position Monitor: Capacitive probe

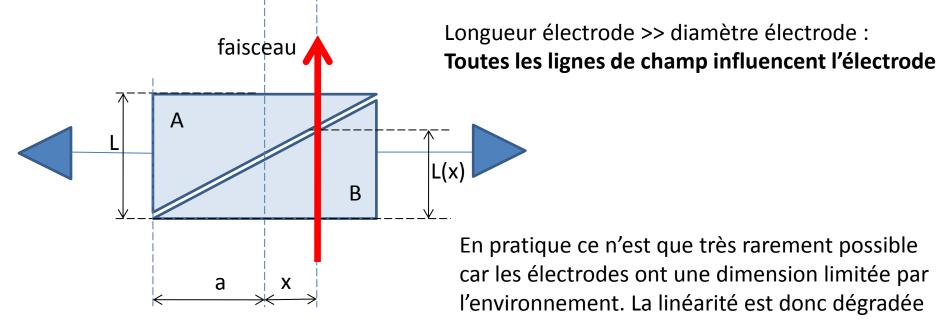
- Inner ø: 48 mm Length : 39 mm
- Subtented lobe-angle: 60°

#### Electronics

- · Signal processing:
- · Position precision: 0,15 mm,
- Phase: 1° Energy measurement (TOF)



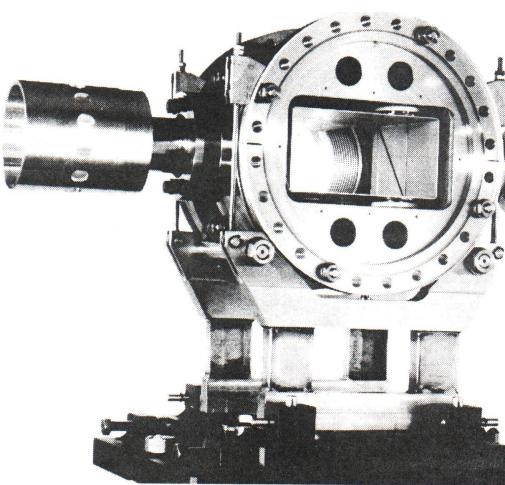
#### Linéarisation de la réponse d'un moniteur de position électrostatique



Les électrodes entourent complètement le faisceau et coupe diagonale des électrodes

$$\frac{Q_B}{L} = \frac{a+x}{2a} \quad \text{et} \quad \frac{Q_A}{L} = \frac{a-x}{2a}$$

donc 
$$x = a \cdot \frac{Q_B - Q_A}{Q_A + Q_B}$$
 et S= 1/a



ISR Electrode P.U. «shoe box » (53 for per ring)

Ultravacuum operation

Baking up to 350°C

• Aperture:  $50 \times 150$ mm

· Capacitance: 76 pF.

• Absolute précision:  $\pm 0.5 \times 10^{-3}$ 

• Appariement:  $\pm 0.3 \times 10^{-3}$ 

Inter electrode capacitance: ~5 pF

Electronics: Vacuum valve préampli

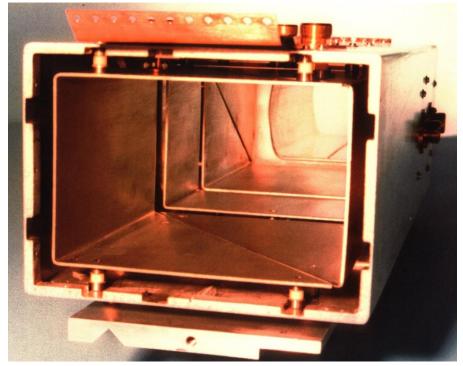
Résolution for 1 bunch

12. 10<sup>11</sup> p/bunch: 0.5mm

Average over 10ms à 100 ms: 0.04

mm (DC operation)

Electrode capacitive rectangulaire « shoe-box » and circular electrostatic P.U. synchrotron « SATURNE 2 »





Capacitance:~ 120 pF

RF fréquency: 850 kHz -8.8 MHz

•108 à ~1011 p/ bunch

•Precision: ±2 mm

Resolution: 0.5mm

## R.F. frequency:

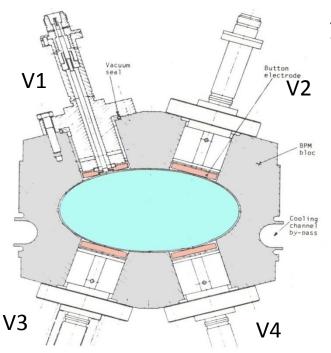
•850 kHz -8.8 MHz

## P.U. + électronic:

· Absolute précision absolue: 1mm

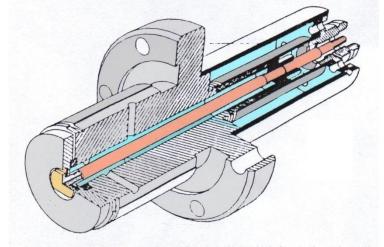
·Résolution: 0.1mm

Dynamic range: 109 à 2.1012 p/bunch



<u>Machine à électrons:</u> La position horizontale et verticale du faisceau s'obtiennent avec des électrodes de type « bouton »

#### « Button electrode»



Bloc BPM de LEP Détail d'une éle

> Pas d'électrode dans le plan médian

Position horizontale:

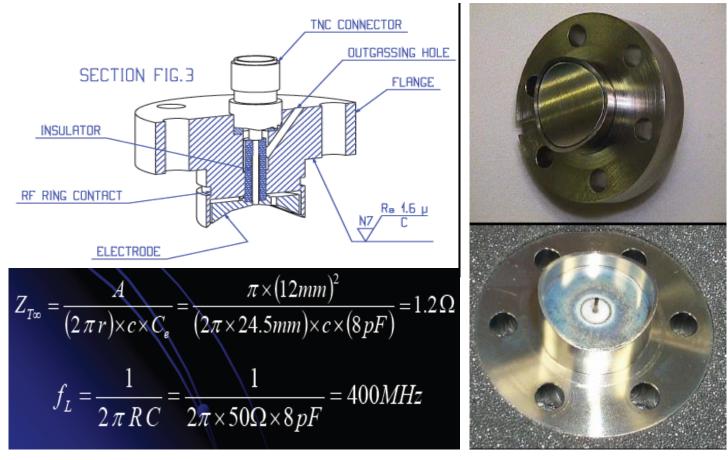
$$x = \frac{1}{S_x} \cdot \frac{\Delta}{\Sigma} = \frac{(V2 + V4) - (V1 + V3)}{V1 + V2 + V3 + V4}$$

Détail d'une électrode (C= 8,7 pF)

$$Q_{induite} = \frac{Surface_{\acute{e}lectrode}}{Circonf\acute{e}rence_{tube}} \frac{I_{faisceau}}{\beta.c}$$

Position verticale:

$$y = \frac{1}{S_y} \cdot \frac{\Delta}{\Sigma} = \frac{(V1 + V2) - (V3 + V4)}{V1 + V2 + V3 + V4}$$



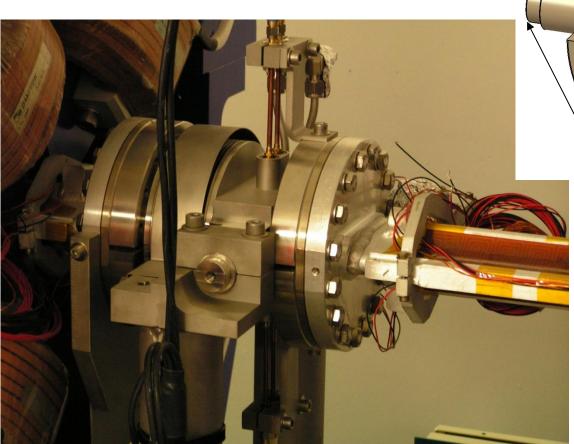
Electrode bouton pour L.H.C. Référence [15]

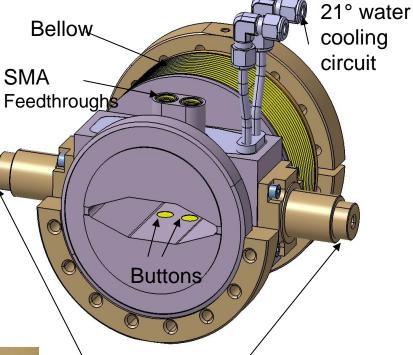
#### **Electrode « button » : SOLEIL**

➤120 BPM around the ring

➤ Electrode separation: 16 mm hor. 25 mm vert.

➤ Cooling: 21± 0.1°C

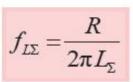




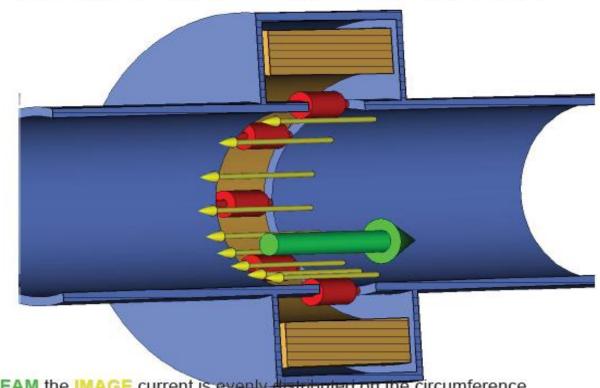
Mechanical references



## WCM as a Beam Position Monitor



$$f_{L\Delta} = \frac{R}{2\pi L_{\Delta}}$$



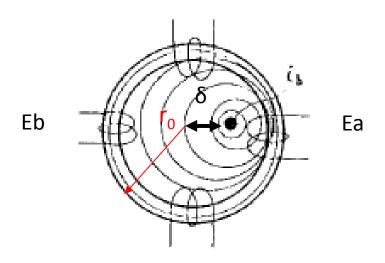
- For a centered BEAM the IMAGE current is evenly distributed on the circumference
- The image current distribution on the circumference changes with the beam position
- Intensity signal ( $\Sigma$ ) = resistor voltages summed
- Position dependent signal ( $\Delta$ ) = voltages from opposite resistors subtracted
- The  $\Delta$  signal is also proportional to the intensity, so the position is calculated according to  $\Delta/\Sigma$
- Low cut-offs depend on the gap resistance and box wall (for  $\Sigma$ ) and the pipe wall (for  $\Delta$ ) inducta
  - U. Raich CERN Accelerator School 2005

76

Slide by M. Gasior

THE CERN ACCELERATOR SCHOOL

## Utilisation du champ magnétique associé au faisceau Ec



Ed

#### Pour un faisceau excentré ( $\delta$ ):

$$E_A = k \cdot \frac{1}{r_a} = k \cdot \frac{1}{r_0 - \delta} = \frac{k}{r_0} \cdot (1 + \frac{\delta}{r_0})$$

$$E_B = \frac{k}{r_0} \cdot (1 - \frac{\delta}{r_0})$$

$$\frac{E_A - E_B}{E_A + E_B} = \frac{\delta}{r_0} = \frac{\Delta}{\Sigma}$$



<u>Précision (accuracy)</u>: aptitude à déterminer la position du faisceau par rapport à un point fixe ou un axe fixe connu de la machine. Elle est déterminée par la tolérance avec laquelle le détecteur est construit, positionné et aligné dans la machine. Elle dépend également de la calibration de l'électronique, de l'atténuation et des réflexions dans les câbles.

Enfin le traitement des signaux peut également apporter des erreurs systématiques, notamment par la conversion analogique – numérique (least significant bit). Les stabilités à court et long terme contribuent également à la précision.

Résolution (resolution): Aptitude du détecteur à mesurer de petites variations de la grandeur à mesurer. La résolution est toujours meilleure que la précision absolue dans la plupart des cas. Par exemple, dans une machine à rayonnement synchrotron, il est plus important de mesurer les petites variations de position du faisceau que de connaître sa position absolue par rapport à l'axe théorique de la machine. Dans un collisionneur il est plus important de connaître la position relative des deux faisceaux que leur position absolue par rapport à un axe théorique. La résolution dépend du temps de mesure, du bruit de l'électronique et des dérives à court et long terme.

<u>Bande passante analogique</u> (analog bandwidth). Il faut toujours préciser à quoi se réfère cette bande passante : par exemple celle de l'électronique de tête. Elle est déterminée par la fréquence de coupure Basse et la fréquence de coupure haute. Cette bande passante doit être adaptée au spectre de fréquence du courant du faisceau à analyser.

<u>Seuil de détection</u> (detection treshold): C'est l'amplitude minimum du courant du faisceau à partir de Laquelle le détecteur fournit une information. Cette grandeur est parfois appelée sensibilité, ce qui peut prêter à confusion avec la sensibilité en position.

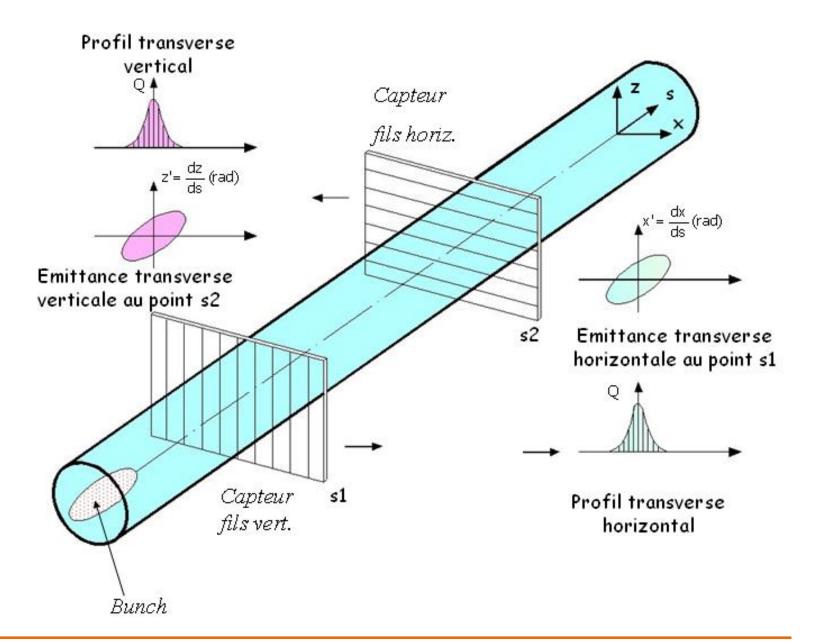
<u>Dynamique de mesure</u> (<u>dynamic range</u>) : C'est la gamme d'intensité ou de charges dans laquelle le détecteur doit fonctionner. Par exemple, la réponse en position d'un moniteur de position doit être indépendante de l'intensité du faisceau à l'intérieur de la gamme de mesure. Pour obtenir une large gamme de mesure l'amplificateur de tête est souvent à gain variable.

Bande passante d'acquisition (acquisition bandwidth): C'est la gamme de fréquence dans laquelle le détecteur doit fournir l'information. Par exemple un détecteur de position doit pouvoir mesurer dans certains cas des variations rapides de la position du faisceau. Une grande bande passante d'acquisition est alors requise et ceci conduit à une dégradation de la résolution. A l'inverse dans certains cas la préférence peut être apportée à la résolution et la bande passante d'acquisition est alors limitée. Dans tous les cas la bande passante d'acquisition doit être reliée à la durée du faisceau à mesurer. C'est une caractéristique directement reliée à la durée d'acquisition (acquisition time)

<u>Bande passante en temps réel (Real time bandwidth)</u>: Aptitude du détecteur à fournir dans un temps limité une information proportionnelle à la grandeur à mesurer. Cette caractéristique est essentielle si le signal du détecteur doit être utilisé dans un circuit de contre réaction : par exemple un asservissement de position du faisceau dans une machine à rayonnement synchrotron.

Rapport signal sur bruit (signal to noise ratio). La réalité conduirait plutôt à définir le rapport (signal + bruit)/bruit. En pratique il est défini par le rapport du signal que l'on veut mesurer à celui du signal que l'on ne veut pas mesurer (le bruit). Il peut être défini en amplitude (tension ou courant) ou en puissance. Le bruit thermique est par exemple incontournable mais le bruit indésirable peut également provenir du bruit des amplificateurs, des perturbations électromagnétiques dues à l'environnement du détecteur.

## Mesure des profils transverses





Sensitivities measured with protons with previous screen holder,

# normalised for 7 px/ $\sigma$



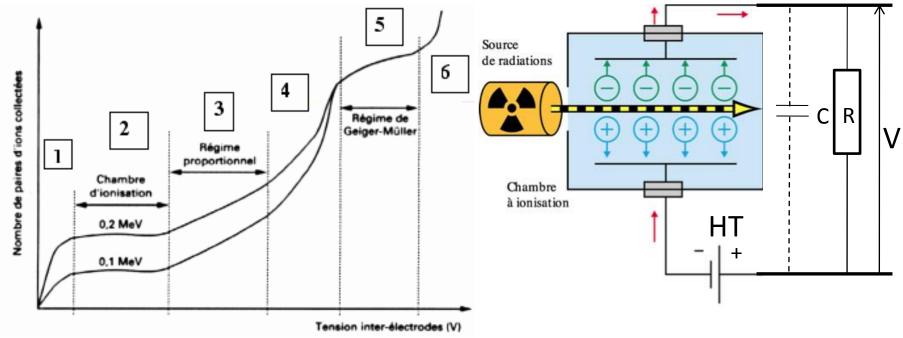
	_		
Туре	Material	Activator	Sensitivity
Luminesc.	CsI	T1	6 10 <sup>5</sup>
44	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	0.5%Cr	3 107
44	Glass	Се	3 10 <sup>9</sup>
"	Quartz	none	6 10°
OTR [bwd]	Al		2 1010
**	Ti		2 1011
"	C		2 1012
Luminesc. GSI	P43: Gd <sub>2</sub> O <sub>2</sub> S	Tb	2 107



Rhodri Jones - CERN Beam Instrumentation Group

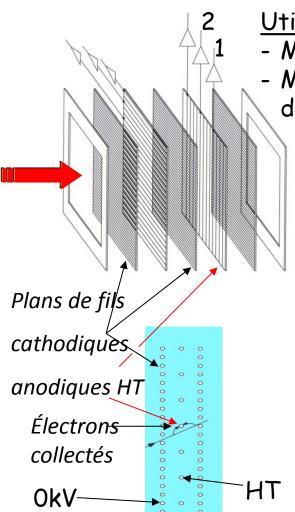
Introduction to Beam Instrumentation - CAS2007

#### Modes de fonctionnement d'une chambre à ionisation



1 V < HT <100V: régime de <u>recombinaison partielle ou totale des ions</u>: pas de fonctionnement 100 V < HT < 300V: <u>régime d'ionisation primaire</u>: fonctionnement en « Chambre d'ionisation » 300 V < HT < 1 kV: <u>régime de proportionnalité</u>: fonctionnement en « compteur proportionnel » 1 kV < HT < 1,1 kV: <u>régime de « semi proportionnalité »</u>: Pas d'utilisation possible 1,1 kV < HT < 1,5 kV: <u>régime de « Muller »</u>: Fonctionnement en compteur Geiger- Muller HT > 1,5 kV: <u>fonctionnement instable</u>

Principe de réalisation d'un profileur à ionisation



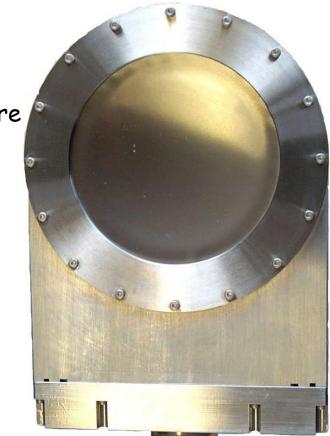
# **Utilisation**:

- Mesure du profil transverse

 Mesure de la position du centre de gravité du faisceau

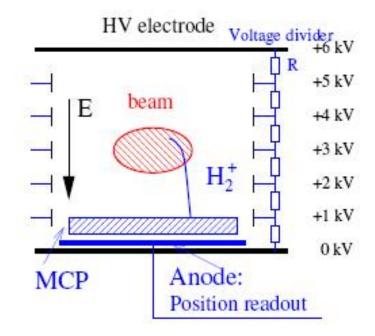


- précision en position : 0,5mm t GANIL
- résolution :1 mm
- intensité maximale du faisceau : < 1 nAp</li>
- intensité minimale : 10<sup>3</sup> ions/s



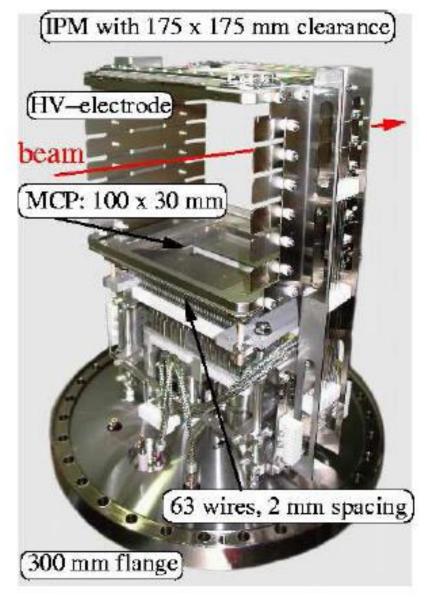
#### Principe:

détection du courant électrique créé par la ionisation du gaz résiduel dans la chambre à vide et amplifié par une galette de microcanaux



Sonde à ionisation du gaz résiduel sur Synchroton GSI

- Ouverture utile 175mm x 175mm
- Amplification du signal par GMC
- Système de lecture après GMC de 63 fils au pas de 2 mm



Profils transverses (mesures «non» destructives) Chambre à ionisation du gaz résiduel

<u>Utilisation</u>: mesure du profil transverse et de la position du centre de gravité du faisceau d'ions

#### Principe:

détection du courant électrique créé par la ionisation du gaz résiduel dans la chambre à vide et amplifié par une galette de microcanaux (voir fiche suivante)

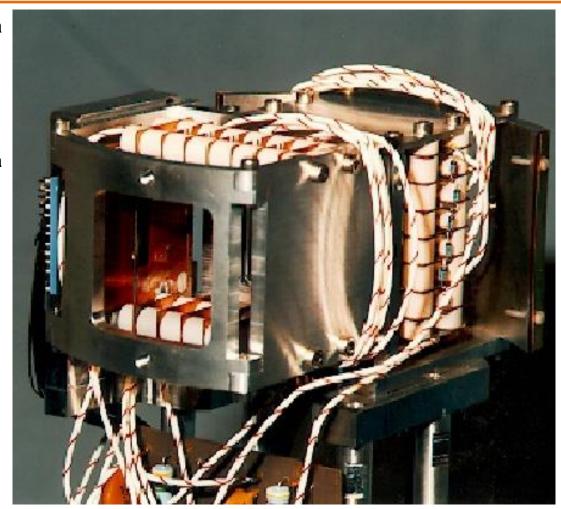
#### Performances:

- précision en position : 0,5mm

- résolution :1 mm

- intensité maximale du faisceau : > 100 μAp

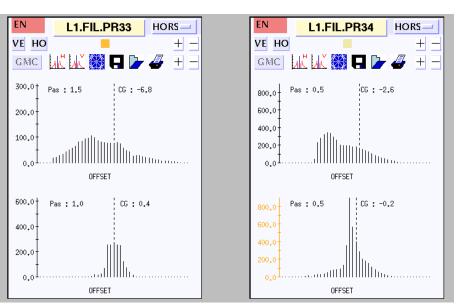
- intensité minimale : 1 nAp

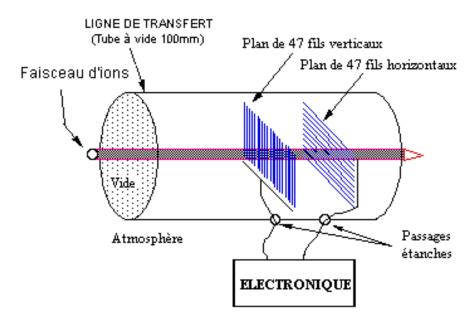


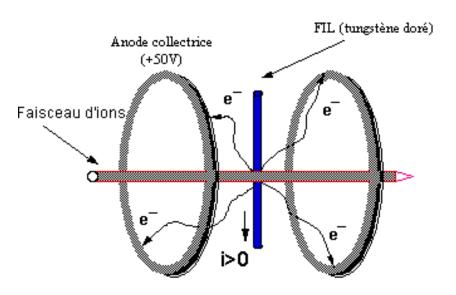
# Mesure «semi» destructive des profils transverses: Profileur à émission secondaire

#### Principe:

détection du courant électrique créé par les électrons secondaires émis par l'impact du faisceau sur des fils organisés en plans verticaux et horizontaux





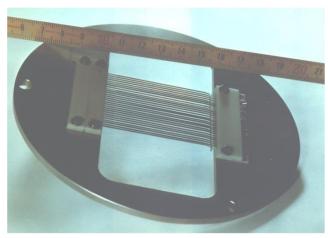


# Mesure «semi» destructive des profils transverses: Profileur à émission secondaire



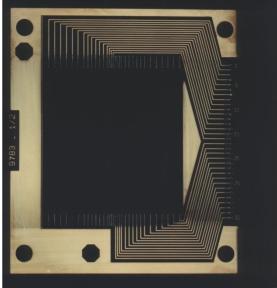
Profileur à émission secondaire CERN)





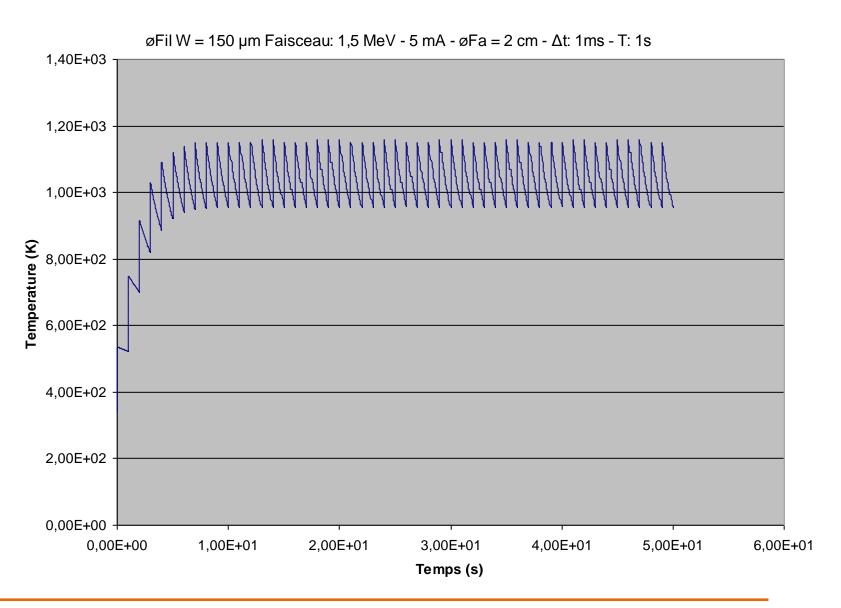
Capteur type « ruban »

Matériau nickel. Ep: 20 µm. L- ruban: 1mmm Support: alumine (bon isolement électrique)

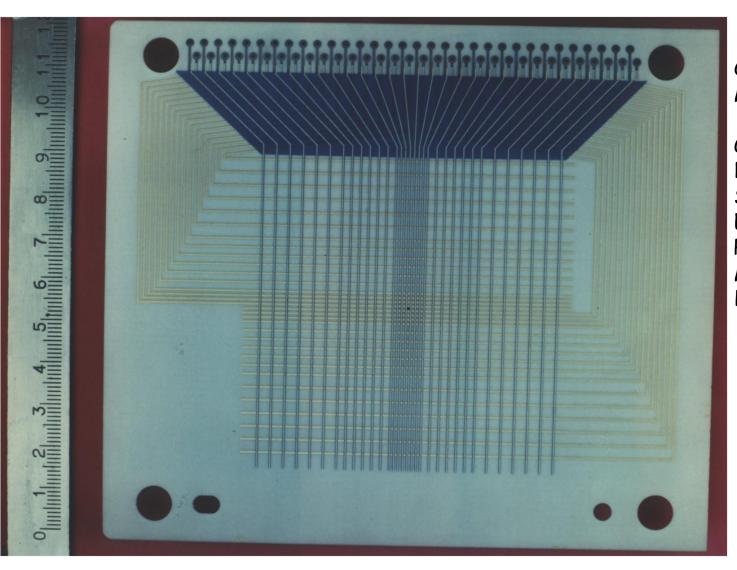


Capteurs à fils de tungstène: Diamètre:30 µm-Substrat: epoxy

#### Echauffement d'un fil de tungstène bombardé par un faisceau de protons



# Mesure destructive des profils transverses



Capteur multicouches Montage en ultravide

Grille H + grille V Dépôt: or Substrat: alumine Épaisseur de 3mm Pas: centre 0.5 mm Milieu 1 mm Bord 2 mm

# Mesure des profils transverses: Montage typique d'un profileur

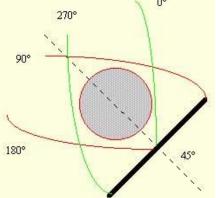


# Profils transverses: Mesures «semi» interceptives: Wire scanners.....

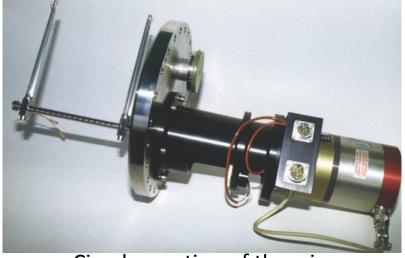


#### Detection

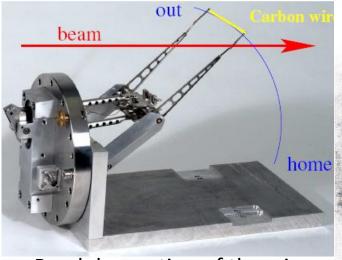
- secondary particle shower detected outside the vacuum chamber using a scintillator/photo-multiplier assembly
- Secondary emission current detected as for SEM grids
- Correlating wire position with detected signal gives the beam profile



Linear translation of the wire

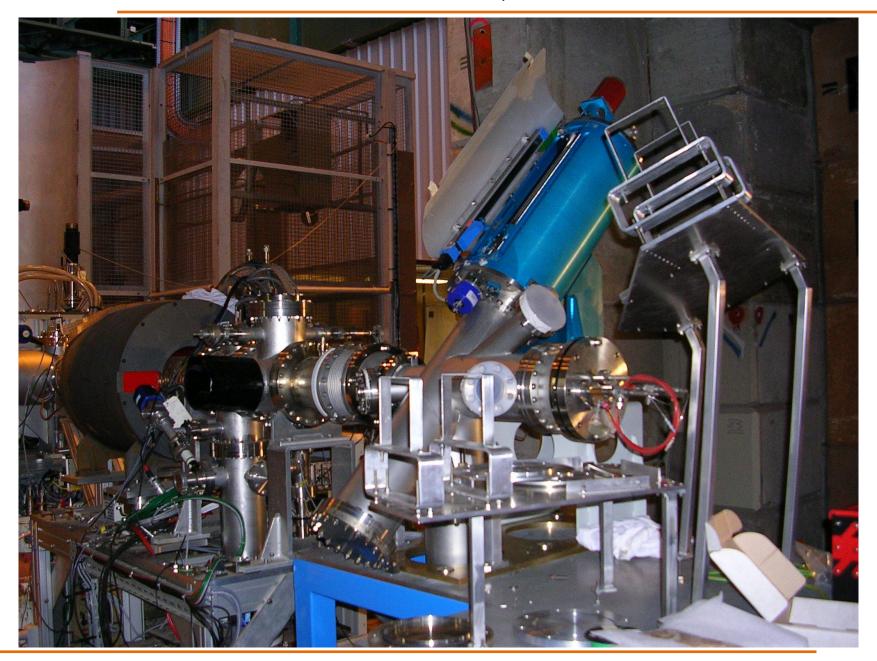


Circular motion of the wire



Pendular motion of the wire

# Profils transverses: Mesures «semi» interceptives: Wire scanners

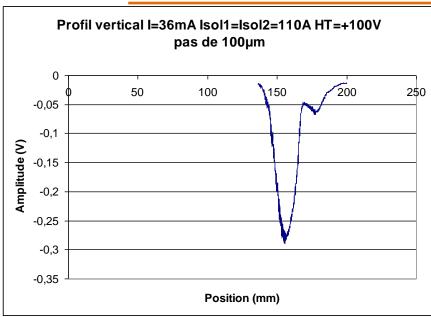


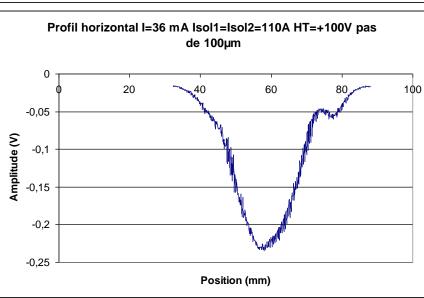
Profils transverses: Mesures «semi» interceptives: Wire scanners

# Mounting of SiC wire Diameter 33 microns



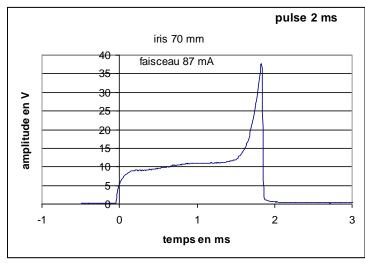
#### Wire scanner à translation linéaire

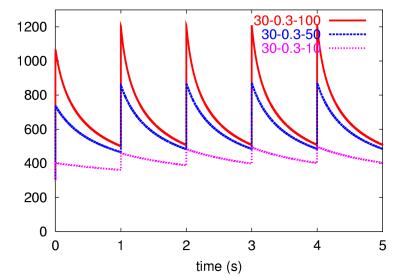


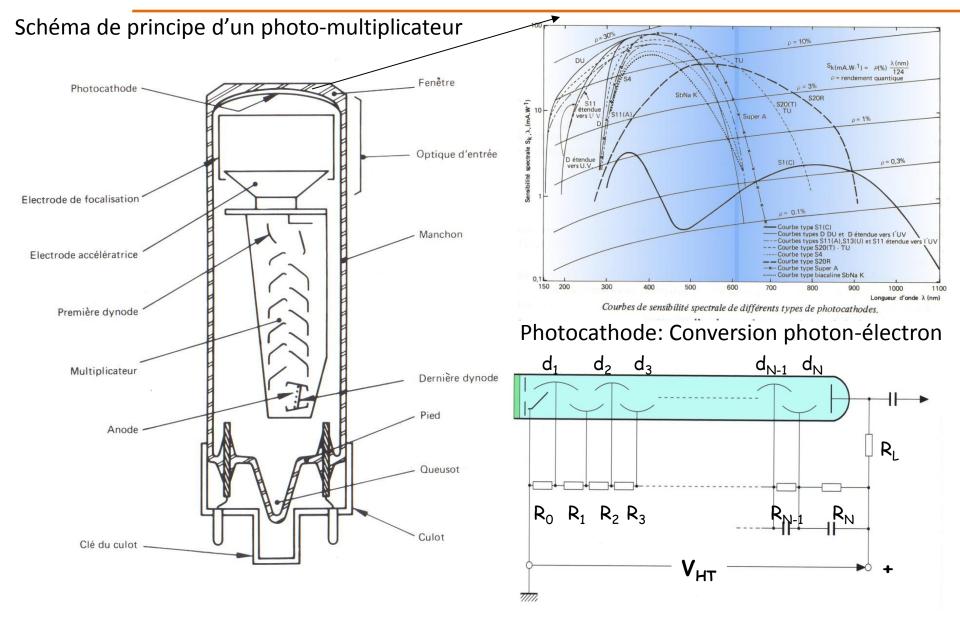


- Durée du Pulse: 1 ms Repetition : 1 s
- Courant faisceau protons: 36 mA
- Pas: 100 µm

temperature (K)

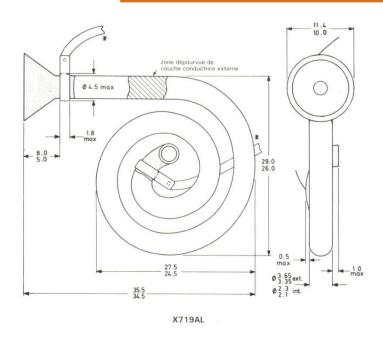






Amplification électronique: Alimentation H.T. des dynodes

# AMPLIFICATEURS DE CHARGES ELECTRIQUES

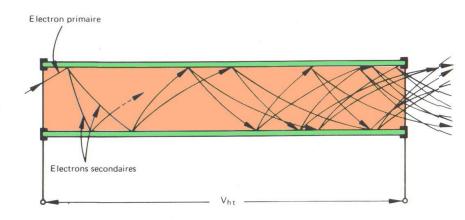


# Principe physique de base: Emission secondaire

# Galette de microcanaux canaux

- -Epaisseur: 1 mm
- $\dot{G}$ ain ~ 10<sup>3</sup>. Résolution 30  $\mu$ m
- Montage en chevron:  $10^6 100 \mu m$
- HT ~ 1 kV





# Mesure des profils transverses «non » interceptif: Luminescence

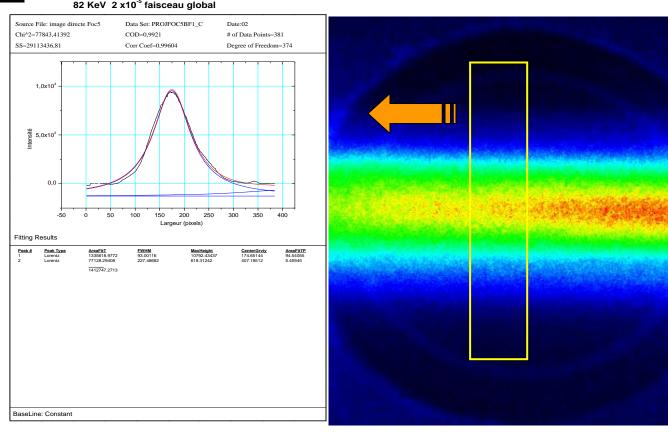


# Mesure des profils transverses «non » interceptif: Luminescence



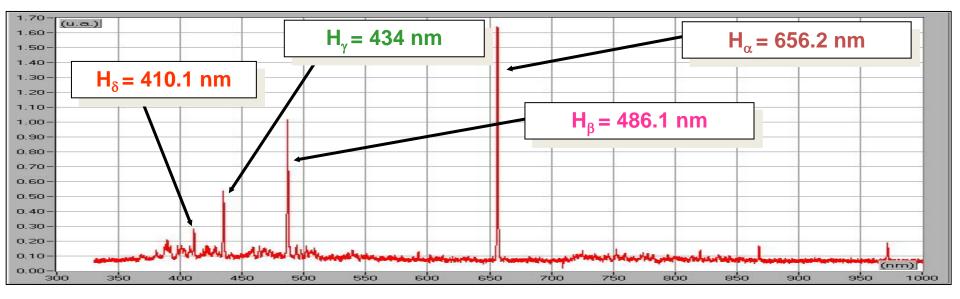
# Interaction: faisceau proton / gaz résiduel (Hydrogène: 2.10<sup>-3</sup> Pa)

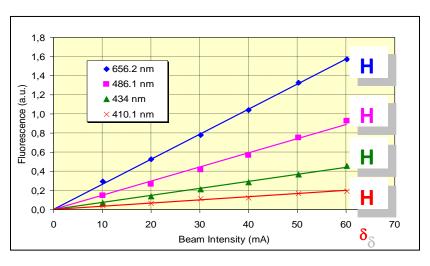
82 KeV 2 x10<sup>-5</sup> faisceau global

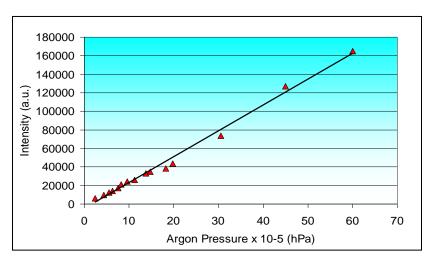


# Beam transverse profile measurements: «Non » intercepting profiler: Luminescence

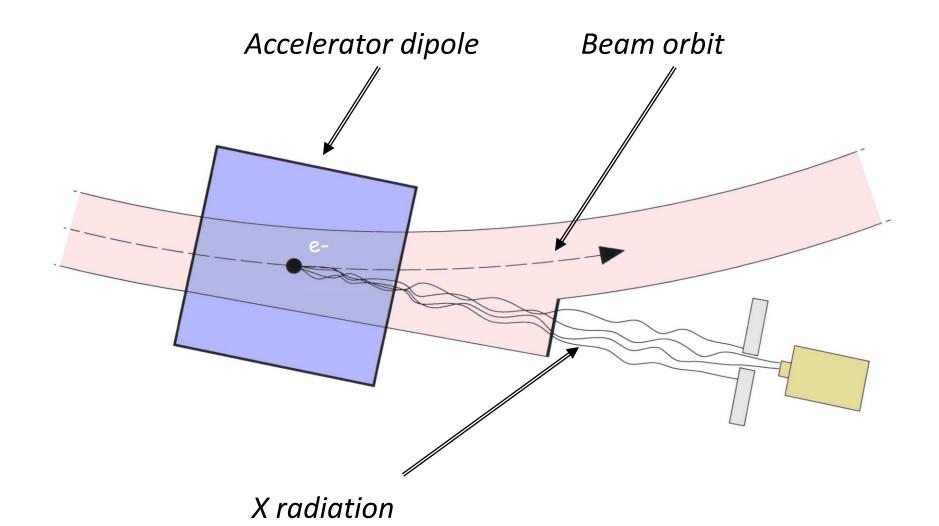
### Spectroscopique analysis of the emitted light

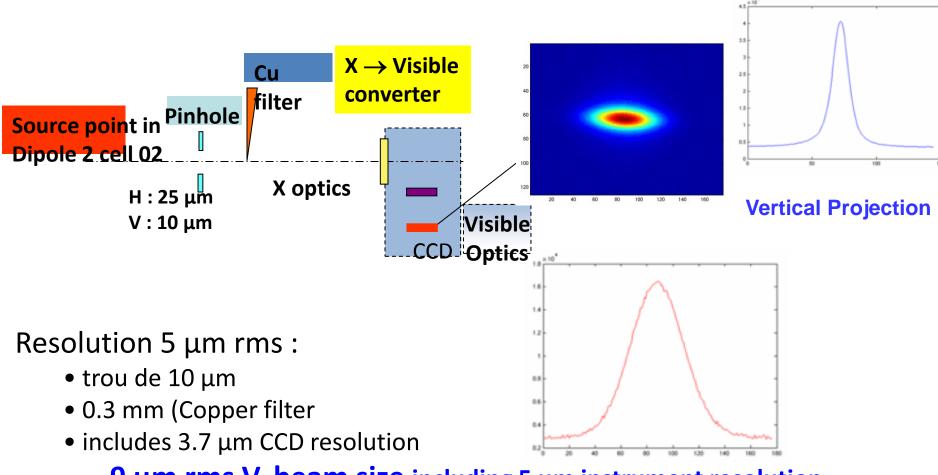






# Synchrotron radiation

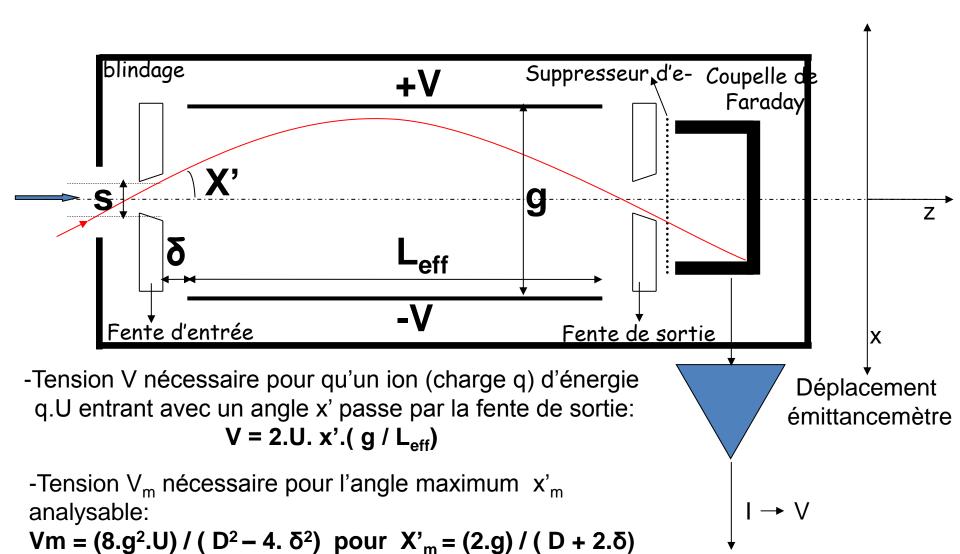




9 μm rms V. beam size including 5 μm instrument resolution

 $\varepsilon_z$  < 5 pm.rad ( $\kappa$  < 0.13 %)

@200 mA with Fast Transverse Feedback turned on



# Emittancemetre type « ALLISON » développé pour SPIRAL2

Diamètre Maximum du faisceau : 80 mm

Course totale de la tête d'analyse : 120 mm

Angle maximum mesurable: ± 100 mm

HT max: 2800 V

Dynamique d'intensité:

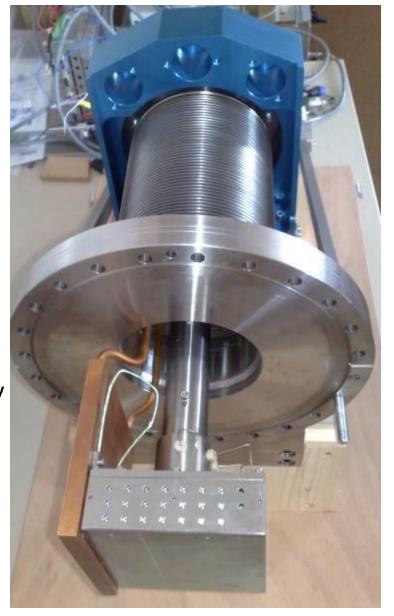
- Ions q/A = 1/3, 60 keV: max:1 mA min: 1  $\mu$ A

- Deutons , 40 keV: max 5 mA min.:  $100 \mu A$ 

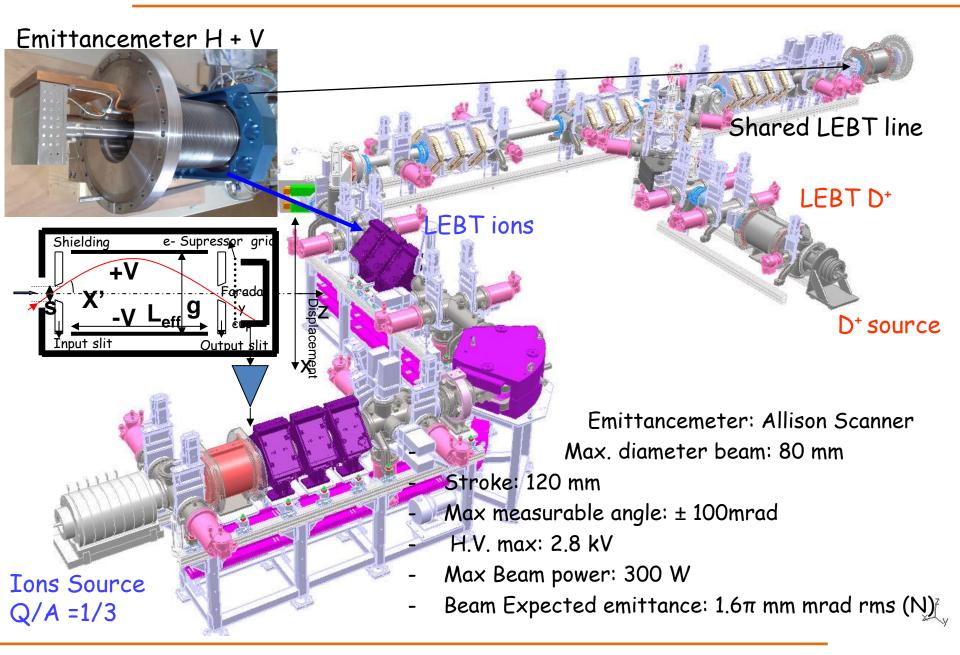
Pression résiduelle de fonctionnement : 1x10-8 mbar.

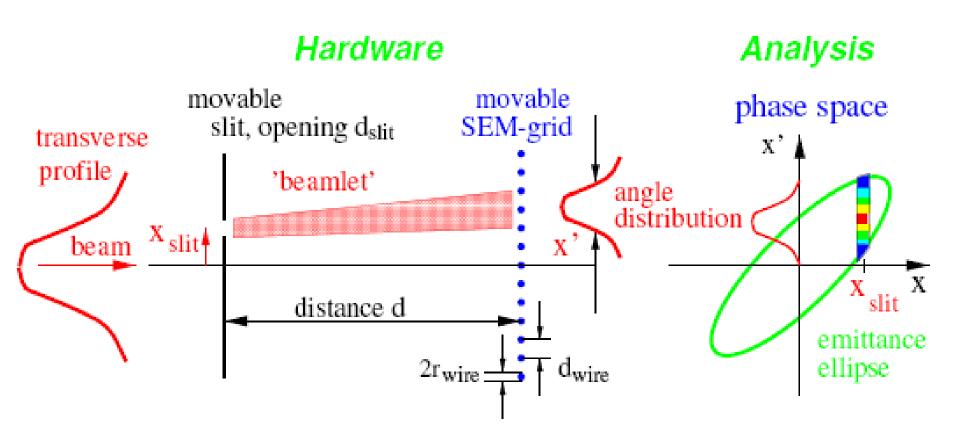
Puissance thermique maximale dissipable (C.W): 300 W

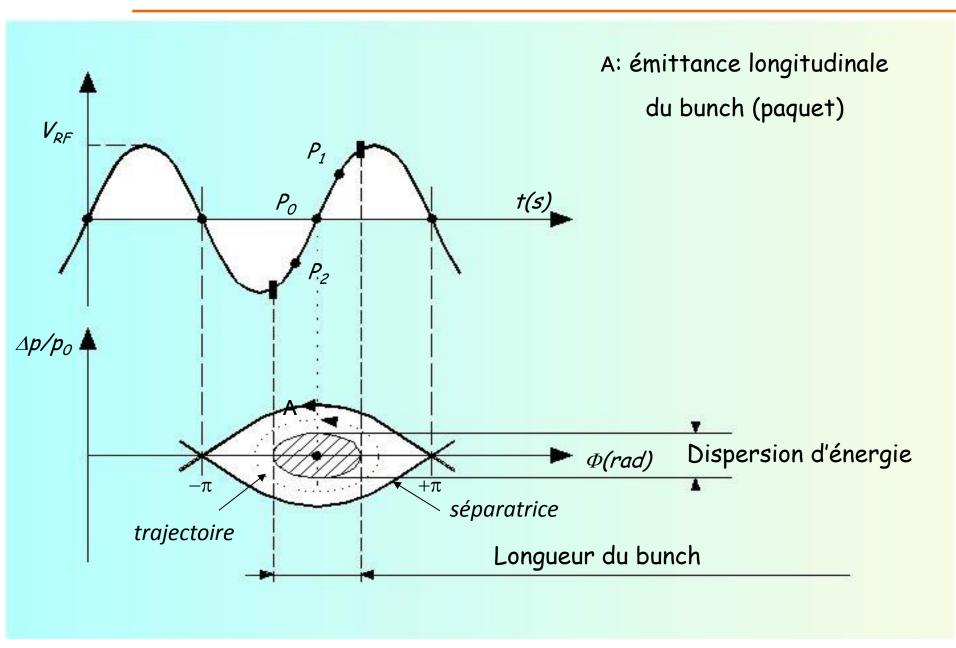
Résolution spatiale: 0.1 mm.



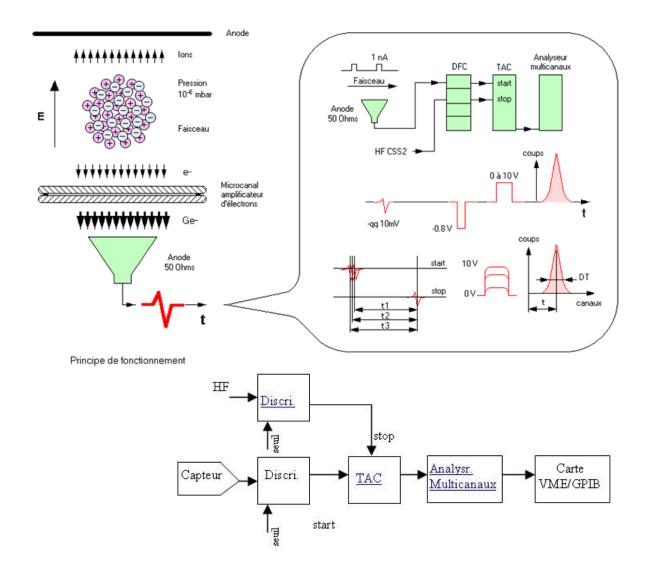
#### Beam Transverse Emittance Measurements in the L.E.B.T.



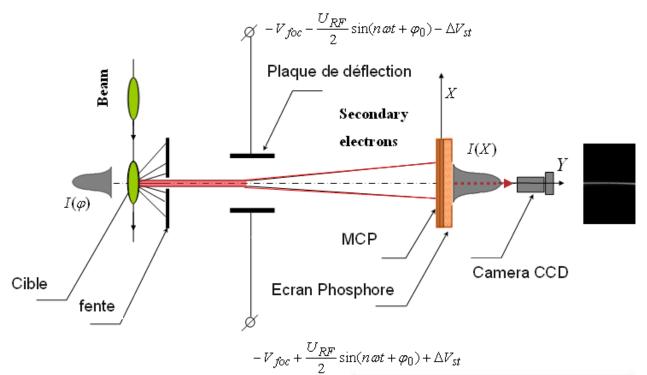


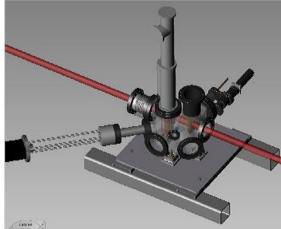


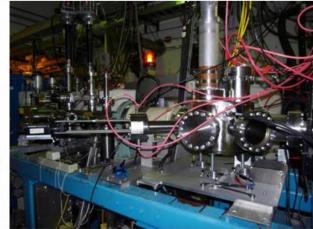
# Mesure de l'émittance longitudinale: Bunch length (duration) measurement



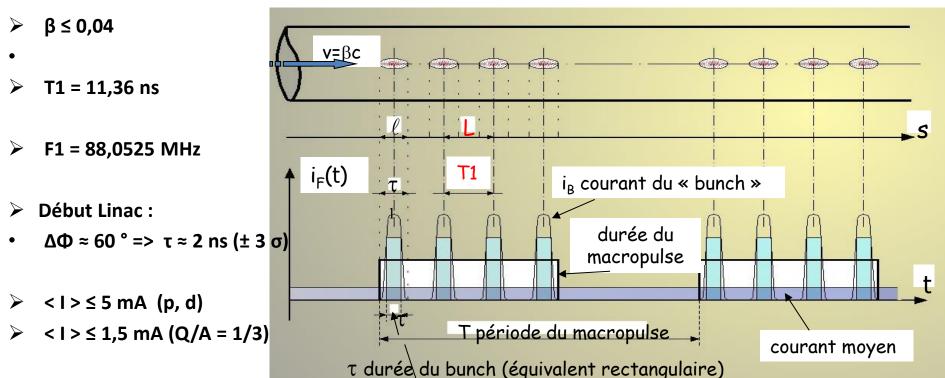
# Longitudinal measurement: Bunch length (duration) measurement



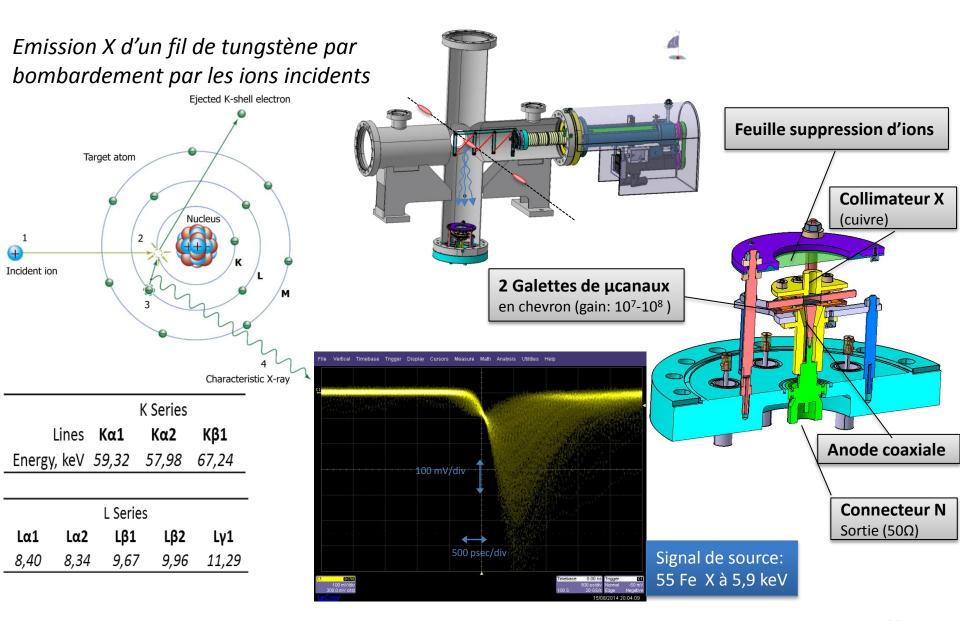




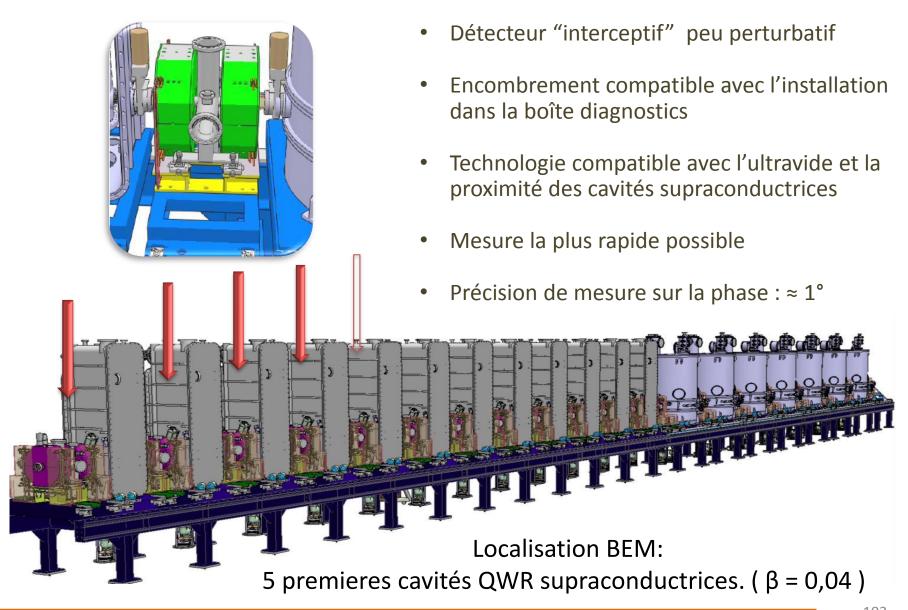
Caractéristiques temporelles du faisceau



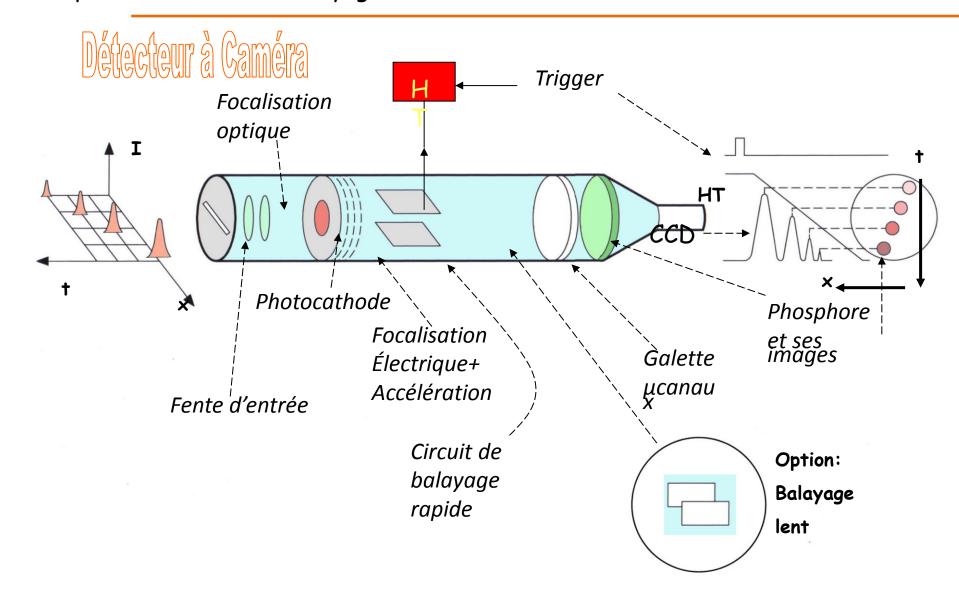
 Objectif: Mesure de l'extension en phase des bunch du faisceau en début de LINAC pour réaliser l'adaptation longitudinale du faisceau.



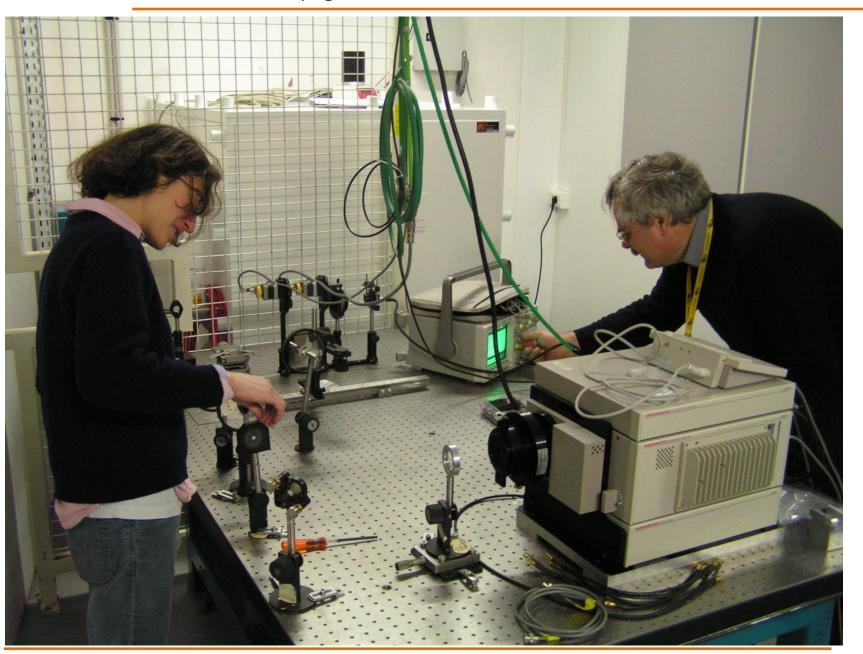
#### Mesure de longueur de bunch : Implantation dans SPIRAL2



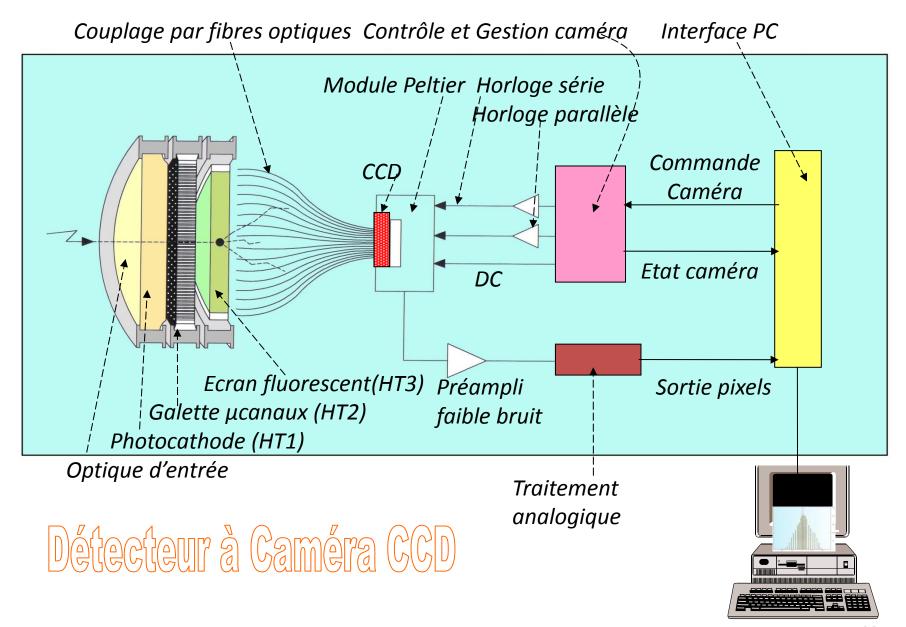
# Principe d'une Caméra à Balayage de Fente



# Caméra à Balayage de Fente



# Principe d'une Caméra CCD Intensifiée refroidie



# Moniteurs de perte de faisceau

#### ROLE DES DETECTEURS DE PERTES DE FAISCEAU

- Couplage au dispositif de sécurité de l'accélérateur (déclenchement des alarmes)
- Aide à la protection contre l'activation à long terme des structures de l'accélérateur
- Par conséquent: Aide au réglage de l'accélérateur; optimisation faisceau

#### EFFETS DES RADIATIONS IONISANTES

- Systèmes mécaniques: échauffement excessif, détérioration des propriétés physiques
- Systèmes cryogéniques: apport excessif de calories => Quench
- Systèmes optiques: détérioration de la transmission de la lumière (fibres optiques, verres..)
- Systèmes électroniques: dysfonctionnement; détérioration définitive
- Systèmes de mesure: augmentation notoire du bruit de fond de la mesure
- Sur le personnel: exposition lors des périodes de réparation ou de maintenance (neutrons)

#### SOURCE DE RADIATIONS IONISANTES

- Erreurs de focalisation ou d'alignement du faisceau. Création de «Halo» autour du faisceau
- Production de rayons X par les dispositifs d'accélération
- Diagnostics interceptifs, objets «étrangers» sur le trajet du faisceau, strippers de faisceau
- Radiation synchrotron
- Scattering sur le gaz résiduel

# Moniteurs de perte de faisceau

#### PRINCIPE DE LA DETECTION

Mesure sur un intervalle de temps déterminé. Localisation du nombre de particules perdues

#### TYPES DE PERTE DE FAISCEAU

- Pertes rapides de faisceau: Détection du niveau de perte nécessaire. En général localisation des pertes non nécessaires (cause: alimentation, pompe à vide , kicker..)
- Pertes lentes de faisceau:

Détecteur placé à l'extérieur du tube à vide: Utilisation des principes physiques déjà vus Autre méthode: Mesure différentielle entre les diagnostics de faisceau de l'accélérateur.

# Moniteurs de perte de faisceau

#### PLICs: PANOFSKY LONG IONISATION CHAMBERS

#### SLAC 1966:

- Câble coaxial RG-319 /U rempli avec Ar/CO2, longueur: 3.5 km, monté à 2 m du tube à vide
- Mesure de position: Mesure de l'intervalle de temps entre le pulse direct à une extrémité et le pulse réfléchi à l'autre. Résolution initiale: 30 ns ( ~ 8m)
- Très nombreuses améliorations pour améliorer la résolution: SLC, AGS, CERN..

#### SHORT IONISATION CHAMBERS

-Chambre à ionisation (remplissage: air) réparties le long de la structure accélératrice: CERN PS, TEVATRON..

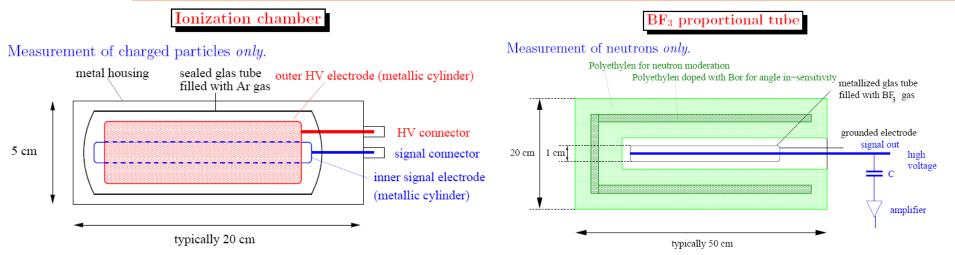
#### **COMPTEUR A SCINTILLATION**

- Scintillateur plastique couplé à un P.M. (Utilisation temporaire)
- LAMPF « Paint can » : Plastique remplacé par un liquide (huile) dans un réservoir de 500 cm<sup>3</sup> (Temps de montée : 10ns, dynamique: 10<sup>5</sup> ). Sensibilité meilleure que les chambres à ionisation mais technologie liée à l'utilisation des P.M.: alimentations stabilisées , intercalibration des moniteurs nécessaire.

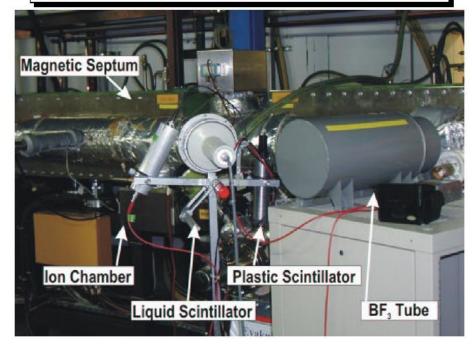
#### CRYOGENIC MICROCALORIMETERS

- LEP/ CERN 1992: Un thermomètre (résistance carbone) mesure l'élévation de température d'un « minicryostat » contenant de l'hélium liquide chauffé par les pertes de faisceau (pas de création de charges électriques par les particules perdues)

# Exemples de moniteurs de perte de faisceau



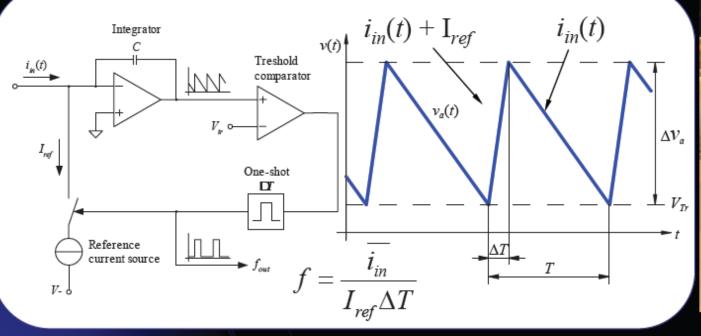






# **Beam Loss Detectors**

- Common types of monitor (cont)
  - Short ionisation chamber (charge detection)
    - Typically gas filled with many metallic electrodes and kV bias
    - Speed limited by ion collection time tens of microseconds
    - Dynamic range of up to 10<sup>8</sup>



**D=0.5** cm (Al) cm bar

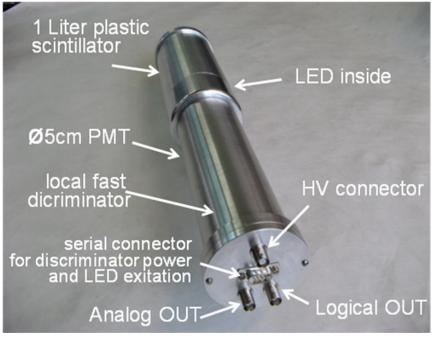
LHC

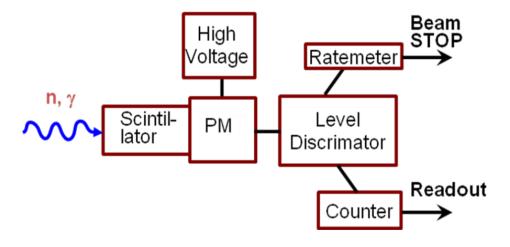
Rhodri Jones - CERN Beam Instrumentation Group

Introduction to Beam Instrumentation - CAS2007

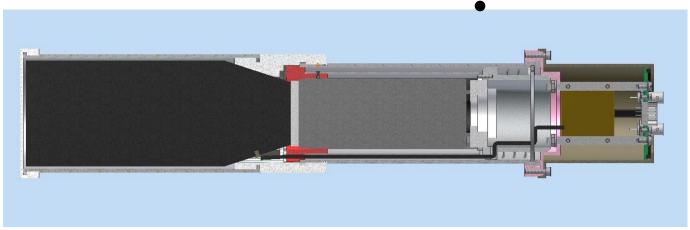
Exemples de moniteurs de perte de faisceau: Chambre à ionisation sur LHC (3600)







 SCHEMA DE PRINCIPE MONITEUR DE PERTES DE FAISCEAU



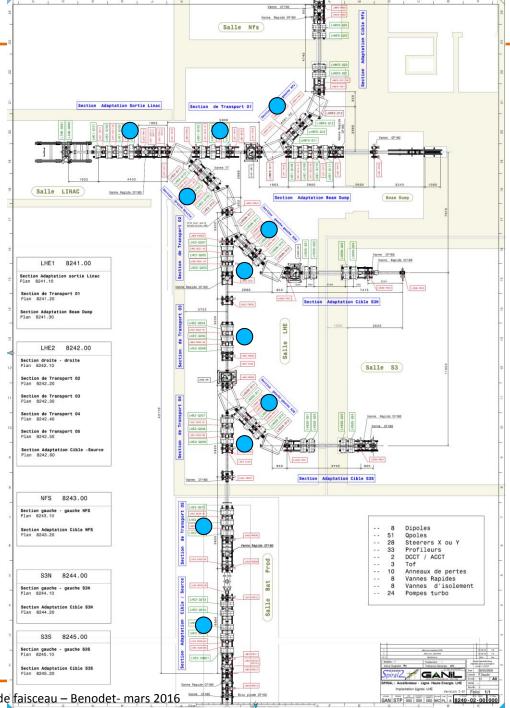
Exemples de moniteurs de perte de faisceau: Localisation lignes haute énergie de SPIRAL2

- 1 detector per cryomodule along linac
- + 11 detectors in HEBT lines

Expected output: longitudinal profile of counting rates

#### **Distortions factors:**

- X-ray background
- activation build-up
- scattering/absorption on beam line elements
- complex profiles losses



# Evolution of the main accelerator control room of an accelerator









Η

# Salle de contrôle du LHC le 10 septembre 2008



# Salle de contrôle du LHC le 10 septembre 2008



Patrick AUSSET - Ecole des accélérateurs IN2P3 - Instrumentation et Diagnostics de faisceau - Benodet- mars 2016

# C'était un plaisir! Merci pour votre attention!!

# Références

- [1] "Particle Physics booklet" extrait de « Review of Particle Physics ». K. Nakamura et al (Particle Data Group), Journal of Physics G37, 075021 (2010)
- [2] « Stopping power and ranges for protons and alpha particles » ICRU Report N° 49 (1993)
- [3]"The density Effect for the Ionisation Loss of Charged Particle in Various Substances". R.M. Sternheimer, S.M. Seltzer, M.J. Berger. Atomic Data and Nuclear Data Tables 30, 261 (1984)
- [4] S.M. Seltzer, M.J. Berger, Int. J. of Applied Rad. **35**, 665 (1984).
- [5]"The secondary emission detector" Th Aggson . Laboratoire de L'accélérateur Linéaire. Université de Paris ECOLE NORMALE SUPERIEURE 14 fevrier 1962.
- [6]"Simulation of secondary electron emission based on a phenomenological probabilistic model". M.A. Furman. LBNL 52807, SLAC-PUB-9912
- [7] http://hadron.kek.jp/~accelerator/TDA/tdr2003/chap2/2.3.8.2.pdf
- [8] « Emission secondaire de métaux purs». R. Warnecke. Journal de Physique juin 1936
- [9] « Theory of Secondary Electron Emission by High Speed Ions ». E. J Sternglass. The Physical Review Second series, Vol. 108,  $N^{\circ}1$ .
- [10] <a href="http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/tables/photoelec.html#c1y">http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/tables/photoelec.html#c1y</a>,
- [11] "Sharp reduction of the secondary electron emission yield from grooved surface". M.T.F. Pivi, F.K. King, R.E. Kirby,
- T.O. Raubenheimer, G. Stupakov. SLAC F. Le Pimpec. PSI. -SLAC-PUB- 13020 Nov 2007
- [12]"Recalibration of a wall-current monitor using a Faraday cup for the KEK B injector LINAC". T. Suwada. PAC. 1999.
- [13] Frontiers of particle Beams; observation; diagnosis and correction. Lecture Notes in Physics Proceedings 343.
- Anacapri 1988. Editeurs: Month et Turner. Springer Verlag
- [14] "Beam diagnostics". Uli Raich . Cern Accelerator School 2005
- [15]"Introduction to beam instrumentation" Rhodri Jones CAS 2007
- [16]"Beam Position Monitors: Principle and realisation" P. Forck, P. Kowina, D. Liakin, CAS May 30 th, 2008
- [17]"Cavity beam position monitors" Ronald Lorenz. B.I.W. 1998. AIP conference proceedings  $n^{\circ}$  451
- [18]"Comparison among signals processig for BPM" G. Vismara BIW 00.
- [19] "Beam current monitors". J.C. Denard . Cern Accelerator School on beam diagnostics 2008